

表示装置の製造方法

発明の背景

発明の分野：

- 5 本発明は、消費電力が小さく、画面輝度の大きな表示装置の製造方法に関し、特に、表示ユニットが複数配列されて構成された表示装置の輝度補正過程に適用して好適な表示装置の製造方法に関する。

関連する技術の記述：

- 10 従来から、表示装置として、陰極線管（CRT）、液晶表示装置、プラズマディスプレイ等の表示装置が知られている。

- 15 陰極線管としては、通常のテレビジョン受像機やコンピュータ用のモニタ装置等が知られているが、画面は明るいものの、消費電力が大きく、また、画面の大きさに比例して表示装置全体の奥行きが大きくなるという問題がある。また、表示画像の周辺部で分解能が低下し、像又は図形が歪む、記憶作用がない、大型表示ができないなどの難点もある。

- 20 この理由は、電子銃から放射された電子ビームを大きく偏向させることから、電子ビームがブラウン管の蛍光面に斜めに到達する箇所では発光点（ビームスポット）が広がり、像が斜めに表示されるようになる。これにより、表示画像に歪みが生じることになる。また、ブラウン管内部の大きな空間を真空に保つには限度があるからである。

一方、液晶表示装置は、装置全体を小型化でき、消費電力が少ないという利点があるものの、画面の輝度が劣り、画面視野角度が狭いという問題がある。また、電圧レベルにより階調表現を行うようにしているため、駆動回路の構成が非常に複雑になるという難点がある。

- 25 例えば、デジタルデータ線を用いた場合、その駆動回路は、コンポーネントRGBデータ（各8ビット）を所定期間保持するラッチ回路と、電圧セレクトと、階調数に応じた種類の電圧レベルに切り換えるマルチプレクサと、該マルチプレクサからの出力データをデジタルデータ線に加えるための出力回路を有して構成される。この場合、階調数が大きくなるとマルチプレクサにおいて非常に多くの

レベルの切換え動作が必要になり、それに伴って、回路構成が複雑になる。

- アナログデータ線を用いた場合、その駆動回路は、順次入力されるコンポーネントRGBデータ（各8ビット）を水平方向に整列させるためのシフトレジスタと、シフトレジスタからのパラレルデータを所定期間保持するラッチ回路と、電圧レベルの調整をとるレベルシフタと、レベルシフタからの出力データをアナログ信号に変換するD/A変換器と、該D/A変換器からの出力信号をアナログデータ線に加えるための出力回路を有して構成される。この場合、D/A変換器において、オペアンプを使用することにより、階調に応じた所定の電圧を得るようにしているが、階調の範囲が広くなると、高精度の電圧を出力するオペアンプを使用する必要がある、構造が複雑になると共に価格も高くなるという欠点がある。

- プラズマディスプレイは、液晶表示装置と同様に、表示部自体が体積をとらないため、小型化が可能であり、平板な表示面であるため、見やすいという長所があり、特に、交流型プラズマディスプレイにおいては、セルの記憶作用により、リフレッシュメモリが不要であるという長所も有する。

- ところで、前記プラズマディスプレイにおいては、セルに記憶作用を持たせるために、印加電圧の極性を交替的に切り換えて放電を持続させる必要がある。そのため、駆動回路に、X方向のサスティンパルスが発生させるための第1のパルス発生器と、Y方向のサスティンパルスが発生させるための第2のパルス発生器を設ける必要がある、駆動回路の構成がどうしても複雑になるという問題がある。

- 一方、本出願人は、前記CRT、液晶表示装置やプラズマディスプレイでの問題を解消するために、新規な表示装置を提案した（例えば、特開平7-287176号公報参照）。この表示装置は、図79に示すように、画素毎に配列されたアクチュエータ部1000を有し、各アクチュエータ部1000は、圧電/電歪層1002と該圧電/電歪層1002の上面及び下面にそれぞれ形成された上部電極1004と下部電極1006とを具備したアクチュエータ部本体1008と、該アクチュエータ部本体1008の下部に配設された振動部1010と固定部1012からなる基体1014とを有して構成されている。アクチュエータ部本

体1008の下部電極1006は、振動部1010と接触して、振動部1010により前記アクチュエータ部本体1008が支持されている。

前記基体1014は、振動部1010及び固定部1012が一体となってセラミックスにて構成され、更に、基体1014には、前記振動部1010が薄肉になるように凹部1016が形成されている。

また、アクチュエータ部本体1008の上部電極1004には、光導波板1018との接触面積を所定の大きさにするための変位伝達部1020が接続されており、図79の例では、前記変位伝達部1020は、アクチュエータ部1000が静止している通常状態において、光導波板1018に近接して配置され、励起状態において前記光導波板1018に光の波長以下の距離で接触するように配置されている。

そして、前記光導波板1018の例えば端部から光1022を導入する。この場合、光導波板1018の屈折率の大きさを調節することにより、全ての光1022が光導波板1018の前面及び背面において透過することなく内部で全反射する。この状態で、前記上部電極1004及び下部電極1006を通してアクチュエータ部1000に画像信号の属性に応じた電圧信号を選択的に印加して、該アクチュエータ部1000に通常状態による静止と励起状態による変位を行わせることにより、前記変位伝達部1020の光導波板1018への接触・離隔が制御され、これにより、前記光導波板1018の所定部位の散乱光（漏れ光）1024が制御されて、光導波板1018に画像信号に応じた映像の表示がなされる。

この表示装置によれば、（１）消費電力を少なくできること、（２）画面輝度を大きくすることができること、（３）カラー画面にする場合において、画素数を白黒画面の場合に比して増加させる必要がないこと等の利点を有する。

上述のような表示装置の周辺回路においては、例えば図80に示すように、多数の画素が配列された表示部1030と、1つの行を構成する多数の画素（画素群）に対して共通とされた垂直選択線1032が必要な行数分導出された垂直シフト回路1034と、1つの列を構成する多数の画素（画素群）に対して共通とされた信号線1036が必要な列数分導出された水平シフト回路1038を有し

て構成されている。

ところで、上述のような表示装置においては、多数の表示装置を並べて大画面ディスプレイを構成する場合がある。その場合、多数の表示ユニットをランダムに配列していくことが考えられるが、表示ユニット間に平均輝度のばらつきがあることから、画質が劣化するおそれがある。

つまり、例えば平均輝度の高い表示ユニットに隣接して平均輝度が極端に低い表示ユニットが配列された場合、平均輝度の落差によって表示ユニットの存在が顕著に現れてしまい、表示装置の画面上に表示された画像が見づらいものとなる。しかも、表示ユニットの継ぎ目が目立つという弊害もある。

発明の概要

本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、多数の表示ユニットを配列して大画面の表示装置を構成した場合に、表示ユニット間の輝度ばらつきや継ぎ目を目立たせないようにすることができ、画質の向上を図ることができる表示装置の製造方法を提供することを目的とする。

また、本発明の他の目的は、表示むらや明るさの段差などを極力小さくして、人の目に対する違和感をなくし、画像の画質を高めることができる表示装置の製造方法を提供することを目的とする。

本発明は、複数の表示用素子が配列された表示ユニットが複数配列されて構成された表示装置の製造方法において、前記表示装置に一樣の画像を表示し、各表示用素子の輝度を検出する工程と、前記各表示用素子の輝度目標値を算出する工程と、前記各表示用素子の輝度目標値に基づいて前記各表示用素子についての輝度補正係数を算出する工程とを有することを特徴とする。

輝度目標値として輝度分布のばらつきを抑える値に設定することで、その効果が輝度補正係数に反映される。従って、表示用素子が駆動あるいは発光する際に、発光輝度が輝度補正係数に基づいて補正されることとなるが、このとき、輝度分布のばらつきが有効に抑えられて発光することとなり、表示ユニット間の輝度ばらつきや継ぎ目を目立たせないようにすることができる。

そして、前記製造方法において、前記輝度目標値の算出は、当該表示用素子と

その周辺に配列された複数の表示用素子の輝度を平均し、該平均値を当該表示用素子の輝度目標値とするようにしてもよい。即ち、移動平均化によって輝度分布のばらつきを抑制するというものである。

- 5 この場合、当該表示用素子の周辺に配列された複数の表示用素子は、垂直方向に並ぶ $2m+1$ 行分の表示用素子群に含まれ、かつ、水平方向に並ぶ $2n+1$ 列分の表示用素子群に含まれるようにしてもよい。

また、1つの前記表示ユニットについて、垂直方向に M 個の表示用素子が配列され、水平方向に N 個の表示用素子が配列され、合計で $M \times N$ 個の表示用素子を有する場合に、前記 m 及び n は、 α 及び β をそれぞれ1以上の変数としたとき、

10
$$(1/2) M \leq 2m+1 \leq \alpha M$$

$$(1/2) N \leq 2n+1 \leq \beta N$$

とする。特に、前記 α 及び β は、前記輝度補正係数が上限値を超える表示用素子の数が所定数以下となるように設定する。

- 15 このようにすれば、表示ユニット内の輝度分布のばらつきを抑制しつつ、継ぎ目も目立たなくでき、しかも、表示ユニットの個々の輝度を生かすことができ、明るく発光させることができる表示ユニットを必要以上に輝度低下させることのないようにすることができる。

- そして、算出された前記輝度目標値のうち、最小値を示す表示用素子を検索し、検索対象の表示用素子について、現在の輝度目標値を一定値だけ向上させるようにしてもよい。

前記手法により、表示ユニット間において画像が不連続になるという不都合が解消され（連続面の維持）、しかも、表示ユニットの表示能力を最大まで引き出すことができる。

- 25 また、その他の方法としては、算出された前記輝度目標値のうち、しきい値を超える表示用素子を検索し、検索対象の表示用素子について、現在の輝度目標値をしきい値まで低減させるようにしてもよい。

また、本発明は、前記輝度補正係数の算出において、色温度を加味して行うようにしてもよい。

具体的には、算出された前記各表示用素子の輝度目標値について、それぞれ配

色に応じた規格化を行い、規格化後の値が一定範囲に入るように修正し、修正後の値に対し、それぞれ配色に応じた復元処理を行って色温度が加味された輝度目標値を得るようにしてもよい。なお、前記色温度が加味された輝度目標値を得る場合、色温度調節定数を乗算する処理を含むようにしてもよい。

- 5 前記表示ユニットとしては、光源からの光が導入される光導波板と、該光導波板の一方の板面に対向して設けられ、かつ多数の画素に対応した数の表示用素子が配列された駆動部を具備し、入力される画像信号の属性に応じて前記光導波板に対する前記表示用素子におけるアクチュエータ部の接触・離隔方向の変位動作を制御して、前記光導波板の所定部位の漏れ光を制御することにより、前記光導波板に前記画像信号に応じた映像を表示させる表示ユニットであってもよい。

- 10 また、本発明は、複数の表示用素子が配列された表示ユニットが複数配列されて構成された表示装置の製造方法において、各表示ユニットについてそれぞれ特性値を得る工程と、得られた特性値に基づいて前記表示ユニットをランク分けする工程と、前記表示装置における前記複数の表示ユニットの配列領域を区分して
15 各領域に配列すべき表示ユニットのランクを指定する工程と、前記指定に従って前記表示ユニットを配列して前記表示装置を作製することを特徴とする。

これにより、表示むらや明るさの段差などを極力小さくすることができ、人の目に対する違和感をなくし、画像の画質を高めることができる。

- この場合、ランク分けされた表示ユニットを指定された領域に配列する際に、
20 同一ランク内において順序付けされた表示ユニットを所定の規則に従って配列すれば、表示装置全体としてみたとき、滑らかな輝度分布にすることができる。

- 特に、前記表示ユニットの配列領域を中央部分と周辺部分に区分し、前記中央部分にランクの高い表示ユニットを配列し、前記周辺部分にランクの低い表示ユニットを配列してもよい。これは、周辺が暗くても人の目では気づきにくいという特性を利用したもので、人の目に対する違和感をなくす上で有効となる。
25

そして、前記特性値が、表示ユニットを構成する複数の表示用素子の平均輝度と、表示用素子の欠損数である場合に、前記ランク分けは、平均輝度によるランクと欠損数によるランクの総合評価によって決するようにしてもよい。

この場合、前記表示ユニットの配列領域を中央部分と周辺部分に区分し、前記

中央部分に欠損数によるランクの高い表示ユニットを配列し、前記周辺部分に欠損数によるランクの低い表示ユニットを配列するようにしてもよい。なお、前記中央部分と周辺部分に、前記平均輝度によるランクがほぼ同じである表示ユニットを配列するようにしてもよい。

- 5 添付した図面と協同する次の好適な実施の形態例の説明から、上記の目的及び他の目的、特徴及び利点により明らかになるであろう。

図面の簡単な説明

図1は、本実施の形態に係るディスプレイの概略構成を示す斜視図である。

- 10 図2は、表示ユニットの構成を示す断面図である。

図3は、表示ユニットの画素構成を示す説明図である。

図4は、アクチュエータ部と画素構成体の第1の構成例を示す断面図である。

図5は、アクチュエータ部に形成される一対の電極の平面形状の一例を示す図である。

- 15 図6Aは、形状保持層の長軸に沿って一対の電極のくし歯を配列させた1つの例を示す説明図である。

図6Bは、他の例を示す説明図である。

図7Aは、形状保持層の短軸に沿って一対の電極のくし歯を配列させた1つの例を示す説明図である。

- 20 図7Bは、他の例を示す説明図である。

図8は、表示ユニットの他の構成を示す断面図である。

図9は、アクチュエータ部と画素構成体の第2の構成例を示す断面図である。

図10は、アクチュエータ部と画素構成体の第3の構成例を示す断面図である。

- 25 図11は、アクチュエータ部と画素構成体の第4の構成例を示す断面図である。

図12は、画素構成体の四方にそれぞれ棧を形成した場合の構成を示す説明図である。

図13は、棧の他の構成を示す説明図である。

図 1 4 は、ロウ電極駆動回路から出力されるオフセット電位（バイアス電位）と、カラム電極駆動回路から出力されるオン信号及びオフ信号の電位並びにロウ電極とカラム電極間に加わる電圧の関係を示す表図である。

図 1 5 は、第 1 及び第 2 の駆動装置の構成を示す回路図である。

- 5 図 1 6 は、第 1 の駆動装置のカラム電極駆動回路におけるドライバ I C の構成を示すブロック図である。

図 1 7 は、第 1 の駆動装置での階調制御を説明するために、特に、1 フレームを複数のサブフィールドに分割した例を示す図である。

図 1 8 は、第 1 の駆動装置における信号処理回路を示すブロック図である。

- 10 図 1 9 は、ロウ電極駆動回路から出力されるオフセット電位（バイアス電位）と、カラム電極駆動回路から出力されるオン信号及びオフ信号の電位並びにロウ電極とカラム電極間に加わる電圧の関係の他の例を示す表図である。

図 2 0 は、ロウ電極駆動回路から出力されるオフセット電位（バイアス電位）と、カラム電極駆動回路から出力されるオン信号及びオフ信号の電位並びにロウ電極とカラム電極間に加わる電圧の関係の更に他の例を示す表図である。

- 15 図 2 1 は、第 2 の駆動装置での階調制御を説明するために、特に、1 フレームを複数のリニアサブフィールドに等分割した例を示す図である。

図 2 2 A は、第 2 の駆動装置で作成されるドットデータにおいて、階調レベルが 6 2 の場合のビット配列を示す説明図である。

- 20 図 2 2 B は、同じく階調レベルが 8 の場合のビット配列を示す説明図である。

図 2 3 は、第 2 及び第 4 の駆動装置における信号処理回路を示すブロック図である。

図 2 4 は、第 2 の駆動装置で使用されるドライバ I C の構成を示すブロック図である。

- 25 図 2 5 は、第 2 の駆動装置で使用されるデータ転送部の構成を示すブロック図である。

図 2 6 は、第 1 データ出力回路でのデータ分割を示す説明図である。

図 2 7 は、第 1 データ出力回路から第 2 データ出力回路へのデータの転送形態を示す説明図である。

図 2 8 は、第 3 及び第 4 の駆動装置の構成を示す回路図である。

図 2 9 は、第 3 の駆動装置での階調制御を説明するために、特に、1 フレームを 2 つのフィールドに分割し、更に 1 フィールドを複数のサブフィールドに分割した例を示す図である。

- 5 図 3 0 は、第 3 の駆動装置における信号処理回路を示すブロック図である。

図 3 1 は、ロウ電極駆動回路から出力される選択信号及び非選択信号の電位とカラム電極駆動回路から出力されるオン信号及びオフ信号の電位並びにロウ電極とカラム電極間に加わる電圧の関係を示す表図である。

- 10 図 3 2 は、ロウ電極駆動回路から出力される選択信号及び非選択信号の電位とカラム電極駆動回路から出力されるオン信号及びオフ信号の電位並びにロウ電極とカラム電極間に加わる電圧の関係の他の例を示す表図である。

図 3 3 は、ロウ電極駆動回路から出力される選択信号及び非選択信号の電位とカラム電極駆動回路から出力されるオン信号及びオフ信号の電位並びにロウ電極とカラム電極間に加わる電圧の関係の更に他の例を示す表図である。

- 15 図 3 4 は、第 4 の駆動装置での階調制御を説明するために、特に、1 フレームを 2 つのフィールドに分割し、更に 1 フィールドを複数のリニアサブフィールドに等分割した例を示す図である。

図 3 5 は、第 4 の駆動装置における信号処理回路を示すブロック図である。

- 20 図 3 6 は、第 5 の駆動装置が適用される表示素子の画素構成を示す説明図である。

図 3 7 は、第 5 の駆動装置での階調制御を説明するために、特に、1 フレームを 3 つのフィールドに分割し、更に 1 フィールドを複数のサブフィールドに分割した例を示す図である。

図 3 8 は、第 5 及び第 6 の駆動装置の構成を示す回路図である。

- 25 図 3 9 は、第 5 の駆動装置における信号処理回路を示すブロック図である。

図 4 0 は、第 6 の駆動装置での階調制御を説明するために、特に、1 フレームを 3 つのフィールドに分割し、更に 1 フィールドを複数のリニアサブフィールドに等分割した例を示す図である。

図 4 1 は、第 6 の駆動装置における信号処理回路を示すブロック図である。

図 4 2 A は、静電気を利用した表示ユニットの一例において、その発光状態の場合を示す断面図である。

図 4 2 B は、その消光状態の場合を示す断面図である。

- 5 図 4 3 A は、静電気を利用した表示ユニットの他の例において、その発光状態の場合を示す断面図である。

図 4 3 B は、その消光状態の場合を示す断面図である。

図 4 4 は、アクチュエータ部の他の構成を示す断面図である。

図 4 5 は、輝度補正手段を説明するためのブロック図である。

図 4 6 は、輝度補正テーブルの作成過程を示すフローチャートである。

- 10 図 4 7 は、各ドットの輝度分布の一例を示す特性図である。

図 4 8 は、各ドットの輝度分布の他の例を示す特性図である。

図 4 9 A は、移動平均化において、 $2m+1$ 行 \times $2n+1$ 列にて構成される矩形の領域内に配列された複数のドットを選択した例を示す説明図である。

- 15 図 4 9 B は、移動平均化において、 $2m+1$ 行 \times $2n+1$ 列にて構成される矩形の領域に収まるほぼ円形の領域内に配列された複数のドットを選択した例を示す説明図である。

図 5 0 は、移動平均化によって作成した輝度補正係数の特性を示す図である。

図 5 1 は、いわゆるボトムアップ法による輝度補正係数の作成過程を示すフローチャートである。

- 20 図 5 2 は、いわゆるトップダウン法による輝度補正係数の作成過程を示すフローチャートである。

図 5 3 は、色温度を加味した輝度補正係数の作成過程を示すフローチャートである。

図 5 4 は、原点を通る輝度補正係数に対する変更の一例を示す図である。

- 25 図 5 5 は、原点を通らない輝度補正係数への変更の一例を示す図である。

図 5 6 は、表示ユニットの配列決定方法の一例を示すフローチャートである。

図 5 7 A は、特性値に基づく表示ユニットのランク分けの基準の一例を示す表図である。

図 5 7 B は、総合ランクへのランク分けの内訳を示す表図である。

図 5 8 A は、1 台目のディスプレイに対する表示ユニットの配列形態を示す説明図である。

図 5 8 B は、2 台目のディスプレイに対する表示ユニットの配列形態を示す説明図である。

- 5 図 5 9 A は、表示ユニットを配列領域の中央部分に配列する場合の順序の一例を示す説明図である。

図 5 9 B は、その他の例を示す説明図である。

図 6 0 A は、表示ユニットを配列領域の周辺部分に配列する場合の順序の一例を示す説明図である。

- 10 図 6 0 B は、その他の例を示す説明図である。

図 6 1 は、線形補正手段を説明するためのブロック図である。

図 6 2 A は、ある 1 つのドットの発光輝度特性を示す図である。

図 6 2 B は、発光輝度特性を線形化するための重み係数を示す特性図である。

図 6 2 C は、線形化された後の発光輝度分布を示す特性図である。

- 15 図 6 3 A は、ガンマ補正がかけられたテレビ信号の発光輝度特性を示す図である。

図 6 3 B は、ガンマ補正を打ち消すための重み係数を示す特性図である。

図 6 3 C は、線形化された後の発光輝度分布を示す特性図である。

図 6 4 は、調光制御手段を説明するためのブロック図である。

- 20 図 6 5 A は、光源の切換えタイミングの一例を示すタイミングチャートである。

図 6 5 B は、階調レベルに応じて選択されるリニアサブフィールドの組合せの一例を示すタイミングチャートである。

- 25 図 6 6 A は、光源の切換えタイミングの他の例を示すタイミングチャートである。

図 6 6 B は、階調レベルに応じて選択されるリニアサブフィールドの組合せの他の例を示すタイミングチャートである。

図 6 7 A は、通常の駆動においてカラム電極に印加される信号を示す波形図である。

図 6 7 B は、ロウ電極に印加される信号を示す波形図である。

図 6 7 C は、ドットに印加される電圧を示す波形図である。

図 6 8 A は、通常動作における印加電圧波形を示す図である。

図 6 8 B は、その光強度分布を示す図である。

- 5 図 6 9 A は、準備期間を設けた場合においてカラム電極に印加される信号を示す波形図である。

図 6 9 B は、ロウ電極に印加される信号を示す波形図である。

図 6 9 C は、ドットに印加される電圧を示す波形図である。

図 7 0 A は、準備期間を設けた場合における印加電圧波形を示す図である。

- 10 図 7 0 B は、その光強度分布を示す図である。

図 7 1 は、ロウ電極駆動回路に用いられる回路の一例を示す図である。

図 7 2 は、第 1 の具体例に係る使用形態を示すブロック図である。

図 7 3 は、第 2 の具体例に係る使用形態を示すブロック図である。

図 7 4 は、第 3 の具体例に係る使用形態を示すブロック図である。

- 15 図 7 5 は、第 3 の具体例に係る使用形態の第 1 の変形例を示すブロック図である。

図 7 6 は、第 3 の具体例に係る使用形態の第 2 の変形例を示すブロック図である。

図 7 7 は、第 4 の具体例に係る使用形態を示すブロック図である。

- 20 図 7 8 は、第 5 の具体例に係る使用形態を示すブロック図である。

図 7 9 は、提案例に係る表示装置を示す構成図である。

図 8 0 は、表示装置の周辺回路を示すブロック図である。

好ましい実施の形態例の記述

- 25 以下、本発明に係る表示装置の実施の形態例（以下、単に実施の形態に係るディスプレイと記す）を図 1 ～図 7 8 を参照しながら説明する。

本実施の形態に係るディスプレイ 1 0 は、図 1 に示すように、ディスプレイ 1 0 としての表示面積を有する導光板 1 2 の背面に、複数個の表示ユニット 1 4 が配列されて構成されている。

各表示ユニット 1 4 は、図 2 に示すように、光源 1 6 からの光 1 8 が導入される光導波板 2 0 と、該光導波板 2 0 の背面に対向して設けられ、かつ多数のアクチュエータ部 2 2 が画素に対応してマトリックス状あるいは千鳥状に配列された駆動部 2 4 を有して構成されている。

- 5 画素の配列構成は、例えば図 3 に示すように、垂直方向に並ぶ 2 つのアクチュエータ部 2 2 にて 1 つのドット 2 6 が構成され、水平方向に並ぶ 3 つのドット 2 6（赤色ドット 2 6 R、緑色ドット 2 6 G 及び青色ドット 2 6 B）で 1 つの画素 2 8 が構成されている。更に、この表示ユニット 1 4 においては、画素 2 8 の並びを水平方向に 1 6 個（4 8 ドット）、垂直方向に 1 6 個（1 6 ドット）として
- 10 いる。

そして、このディスプレイ 1 0 は、図 1 に示すように、例えば VGA の規格に準拠すべく、水平方向に 6 4 0 画素（1 9 2 0 ドット）が並び、垂直方向に 4 8 0 画素（4 8 0 ドット）が並ぶように、導光板 1 2 の背面に、表示ユニット 1 4 を水平方向に 4 0 個、垂直方向に 3 0 個配列させるようにしている。

- 15 導光板 1 2 は、ガラス板やアクリル板等の可視光領域での光透過率が大であって均一なものが使用され、各表示ユニット 1 4 間は、ワイヤボンディングや半田付け、端面コネクタ、裏面コネクタ等で接続することにより相互間の信号供給が行えるようになっている。

- 20 なお、前記導光板 1 2 と各表示ユニット 1 4 の光導波板 2 0 は屈折率が類似したものが好ましく、導光板 1 2 と光導波板 2 0 とを貼り合わせる場合には、透明な接着剤を用いてもよい。この接着剤は、導光板 1 2 や光導波板 2 0 と同様に、可視光領域で均一で、高い透過率を有することが好ましく、また、屈折率も導光板 1 2 や光導波板 2 0 と近いものに設定することが画面の明るさを確保する上で望ましい。

- 25 ところで、各表示ユニット 1 4 においては、図 2 に示すように、各アクチュエータ部 2 2 上に、それぞれ画素構成体 3 0 が積層されている。画素構成体 3 0 は、光導波板 2 0 との接触面積を大きくして画素に応じた面積にする機能を有する。

駆動部 2 4 は、例えばセラミックスにて構成されたアクチュエータ基板 3 2 を

有し、該アクチュエータ基板 3 2 の各画素 2 8 に応じた位置にアクチュエータ部 2 2 が配設されている。前記アクチュエータ基板 3 2 は、一主面が光導波板 2 0 の背面に対向するように配置されており、該一主面は連続した面（面一）とされている。アクチュエータ基板 3 2 の内部には、各画素 2 8 に対応した位置にそれ
5 ぞれ後述する振動部を形成するための空所 3 4 が設けられている。各空所 3 4 は、アクチュエータ基板 3 2 の他端面に設けられた径の小さい貫通孔 3 6 を通じて外部と連通されている。

前記アクチュエータ基板 3 2 のうち、空所 3 4 の形成されている部分が薄肉とされ、それ以外の部分が厚肉とされている。薄肉の部分は、外部応力に対して振
10 動を受けやすい構造となつて振動部 3 8 として機能し、空所 3 4 以外の部分は厚肉とされて前記振動部 3 8 を支持する固定部 4 0 として機能するようになっている。

つまり、アクチュエータ基板 3 2 は、最下層である基板層 3 2 A と中間層であるスペーサ層 3 2 B と最上層である薄板層 3 2 C の積層体であつて、スペーサ層
15 3 2 B のうち、アクチュエータ部 2 2 に対応する箇所に空所 3 4 が形成された一体構造体として把握することができる。基板層 3 2 A は、補強用基板として機能するほか、配線用の基板としても機能するようになっている。なお、前記アクチュエータ基板 3 2 は、一体焼成であつても、後付けであつてもよい。

ここで、アクチュエータ部 2 2 と画素構成体 3 0 の具体例を図 4 ～図 1 3 に基
20 づいて説明する。なお、図 4 ～図 1 3 の例では、後述する栈 4 2 と光導波板 2 0 との間にギャップ形成層 4 4 を設けた場合を示す。

まず、アクチュエータ部 2 2 は、図 4 に示すように、前記振動部 3 8 と固定部 4 0 のほか、該振動部 3 8 上に直接形成された圧電／電歪層や反強誘電体層等の形状保持層 4 6 と、該形状保持層 4 6 の上面と下面に形成された一対の電極 4 8
25 （ロウ電極 4 8 a 及びカラム電極 4 8 b）とを有する。

一対の電極 4 8 は、図 4 に示すように、形状保持層 4 6 に対して上下に形成した構造や片側だけに形成した構造でもよいし、形状保持層 4 6 の上部のみに一対の電極 4 8 を形成するようにしてもよい。

一対の電極 4 8 を形状保持層 4 6 の上部のみに形成する場合、一対の電極 4 8

の平面形状としては、図5に示すように、多数のくし歯が相補的に対峙した形状としてもよく、その他、特開平10-78549号公報にも示されているように、渦巻き状や多枝形状などを採用することができる。

- 5 形状保持層46の平面形状を例えば楕円形状とし、一对の電極48をくし歯状に形成した場合は、図6A及び図6Bに示すように、形状保持層46の長軸に沿って一对の電極48のくし歯が配列される形態や、図7A及び図7Bに示すように、形状保持層46の短軸に沿って一对の電極48のくし歯が配列される形態などがある。

- 10 そして、図6A及び図7Aに示すように、一对の電極48のくし歯の部分が形状保持層46の平面形状内に含まれる形態や、図6B及び図7Bに示すように、一对の電極48のくし歯の部分が形状保持層48の平面形状からはみ出した形態などがある。図6B及び図7Bに示す形態の方がアクチュエータ部22の屈曲変位において有利である。

- 15 ところで、図4に示すように、一对の電極48として、形状保持層46の上面に例えばロウ電極48aを形成し、形状保持層46の下面にカラム電極48bを形成した場合においては、図2に示すように、アクチュエータ部22を空所34側に凸となるように一方に屈曲変位させることも可能であり、その他、図8に示すように、アクチュエータ部22を光導波板20側に凸となるように、他方向に屈曲変位させることも可能である。なお、図8に示す例は、ギャップ形成層4
20 4（図4参照）を形成しない場合を示す。

一方、画素構成体30は、例えば図4に示すように、アクチュエータ部22上に形成された変位伝達部としての白色散乱体50と色フィルタ52と透明層54の積層体で構成することができる。

- 25 更に、図9に示すように、白色散乱体50の下層に光反射層56を介在させるようにしてもよい。この場合、光反射層56とアクチュエータ部22間に絶縁層58を形成することが望ましい。

画素構成体30の他の例としては、例えば図10に示すように、アクチュエータ部22上に形成された変位伝達部を兼ねる有色散乱体60と透明層54の積層体で構成することもできる。この場合も図11に示すように、アクチュエータ部

22と有色散乱体60との間に光反射層56と絶縁層58を介在させるようにしてもよい。

また、この表示ユニット14においては、図2、図4及び図8に示すように、光導波板20とアクチュエータ基板32との間において、画素構成体30以外の部分に形成された棧42を有して構成され、図8の例では、棧42の上面に直接光導波板20が固着された場合を示している。棧42の材質は、熱、圧力に対して変形しないものが好ましい。

棧42は、例えば画素構成体30の四方に形成することができる。ここで、画素構成体30の四方とは、図12に示すように、例えば画素構成体30が平面ほぼ矩形あるいは楕円であれば、各コーナー部に対応した位置などが挙げられ、1つの棧42が隣接する画素構成体30と共有される形態を示す。

棧42の他の例としては、図13に示すように、棧42に少なくとも1つの画素構成体30を囲む窓部42aを有するように構成してもよい。代表的な構成例としては、例えば、棧42自体を板状に形成し、更に画素構成体30に対応した位置に画素構成体30の外形状に類似した形状の窓部（開口）42aを形成する。これによって、画素構成体30の側面全部が棧42によって囲まれたかたちになり、アクチュエータ基板32と光導波板20との固着が更に強固なものとなる。

ここで、表示ユニット14の各構成部材、特に各構成部材の材料等の選定について説明する。

まず、光導波板20に入射される光18としては、紫外域、可視域、赤外域のいずれでもよい。光源16としては、白熱電球、重水素放電ランプ、蛍光ランプ、水銀ランプ、メタルハライドランプ、ハロゲンランプ、キセノンランプ、トリチウムランプ、発光ダイオード、レーザー、プラズマ光源、熱陰極管（又はそのフィラメント状熱陰極の代わりにカーボンナノチューブフィールドエミッタを配置したもの）、冷陰極管などが用いられる。

振動部38は、高耐熱性材料であることが好ましい。その理由は、アクチュエータ部22を有機接着剤等の耐熱性に劣る材料を用いずに、固定部40によって直接振動部38を支持させる構造とする場合、少なくとも形状保持層46の形成

時に、振動部 38 が変質しないようにするため、振動部 38 は、高耐熱性材料であることが好ましい。

また、振動部 38 は、アクチュエータ基板 22 上に形成される一対の電極 48 におけるロウ電極 48a に通じる配線とカラム電極 48b に通じる配線（例えば

- 5 データ線）との電気的な分離を行うために、電気絶縁材料であることが好ましい。

従って、振動部 38 は、高耐熱性の金属あるいはその金属表面をガラス等のセラミック材料で被覆したホーロウ等の材料であってもよいが、セラミックスが最適である。

- 10 振動部 38 を構成するセラミックスとしては、例えば安定化された酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化チタン、スピネル、ムライト、窒化アルミニウム、窒化珪素、ガラス、これらの混合物等を用いることができる。安定化された酸化ジルコニウムは、振動部 38 の厚みが薄くても機械的強度が高いこと、靱性が高いこと、形状保持層 46 及び一対の電極 48 との化学反
- 15 応性が小さいこと等のため、特に好ましい。安定化された酸化ジルコニウムとは、安定化酸化ジルコニウム及び部分安定化酸化ジルコニウムを包含する。安定化された酸化ジルコニウムでは、立方晶等の結晶構造をとるため、相転移を起こさない。

- 一方、酸化ジルコニウムは、1000℃前後で、単斜晶と正方晶とで相転移し
- 20 この相転移のときにクラックが発生する場合がある。安定化された酸化ジルコニウムは、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化イットリウム、酸化スカンジウム、酸化イッテルビウム、酸化セリウム又は希土類金属の酸化物等の安定化剤を、1～30モル%含有する。振動部 22 の機械的強度を高めるために、安定化剤が酸化イットリウムを含有することが好ましい。このとき、酸化イットリウ
- 25 ムは、好ましくは1.5～6モル%含有し、更に好ましくは2～4モル%含有することであり、更に0.1～5モル%の酸化アルミニウムが含有されていることが好ましい。

また、結晶相は、立方晶+単斜晶の混合相、正方晶+単斜晶の混合相、立方晶+正方晶+単斜晶の混合相などであってもよいが、中でも主たる結晶相が、正方

晶、又は正方晶＋立方晶の混合相としたものが、強度、靱性、耐久性の観点から最も好ましい。

- 振動部３８がセラミックスからなるとき、多数の結晶粒が振動部３８を構成するが、振動部３８の機械的強度を高めるため、結晶粒の平均粒径は、 $0.05 \sim 2 \mu\text{m}$ であることが好ましく、 $0.1 \sim 1 \mu\text{m}$ であることが更に好ましい。

- 固定部４０は、セラミックスからなることが好ましいが、振動部３８の材料と同一のセラミックスでもよいし、異なってもよい。固定部４０を構成するセラミックスとしては、振動部３８の材料と同様に、例えば、安定化された酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化チタン、スピネル、ムライト、窒化アルミニウム、窒化珪素、ガラス、これらの混合物等を用いることができる。

- 特に、この表示ユニット１４で用いられるアクチュエータ基板３２は、酸化ジルコニウムを主成分とする材料、酸化アルミニウムを主成分とする材料、又はこれらの混合物を主成分とする材料等が好適に採用される。その中でも、酸化ジルコニウムを主成分としたものが更に好ましい。

- なお、焼結助剤として粘土等を加えることもあるが、酸化珪素、酸化ホウ素等のガラス化しやすいものが過剰に含まれないように、助剤成分を調節する必要がある。なぜなら、これらガラス化しやすい材料は、アクチュエータ基板３２と形状保持層４６とを接合させる上で有利ではあるものの、アクチュエータ基板３２と形状保持層４６との反応を促進し、所定の形状保持層４６の組成を維持することが困難となり、その結果、素子特性を低下させる原因となるからである。

即ち、アクチュエータ基板３２中の酸化珪素等は重量比で３％以下、更に好ましくは１％以下となるように制限することが好ましい。ここで、主成分とは、重量比で５０％以上の割合で存在する成分をいう。

- 形状保持層４６は、上述したように、圧電／電歪層や反強誘電体層等を用いることができるが、形状保持層４６として圧電／電歪層を用いる場合、該圧電／電歪層としては、例えば、ジルコン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛、ニッケルニオブ酸鉛、亜鉛ニオブ酸鉛、マンガンニオブ酸鉛、マグネシウムタンタル酸鉛、ニッケルタンタル酸鉛、アンチモンズ酸鉛、チタン酸鉛、チタン酸バリウム、マ

グネシウムタングステン酸鉛、コバルトニオブ酸鉛等、又はこれらの何れかの組合せを含有するセラミックスが挙げられる。

主成分がこれらの化合物を50重量%以上含有するものであってもよいことはいうまでもない。また、前記セラミックスのうち、ジルコン酸鉛を含有するセラミックスは、形状保持層46を構成する圧電／電歪層の構成材料として最も使用頻度が高い。

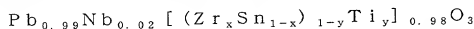
また、圧電／電歪層をセラミックスにて構成する場合、前記セラミックスに、更に、ランタン、カルシウム、ストロンチウム、モリブデン、タングステン、バリウム、ニオブ、亜鉛、ニッケル、マンガン等の酸化物、若しくはこれらの何れかの組合せ、又は他の化合物を、適宜、添加したセラミックスを用いてもよい。

例えば、マグネシウムニオブ酸鉛とジルコン酸鉛及びチタン酸鉛とからなる成分を主成分とし、更にランタンやストロンチウムを含有するセラミックスを用いることが好ましい。

圧電／電歪層は、緻密であっても、多孔質であってもよく、多孔質の場合、その気孔率は40%以下であることが好ましい。

形状保持層46として反強誘電体層を用いる場合、該反強誘電体層としては、ジルコン酸鉛を主成分とするもの、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからなる成分を主成分とするもの、更にはジルコン酸鉛に酸化ランタンを添加したもの、ジルコン酸鉛とスズ酸鉛とからなる成分に対してジルコン酸鉛やニオブ酸鉛を添加したもののが望ましい。

特に、下記の組成のようにジルコン酸鉛とスズ酸鉛からなる成分を含む反強誘電体膜をアクチュエータ部22のような膜型素子として適用する場合、比較的低電圧で駆動することができるため、特に好ましい。



但し、 $0.5 < x < 0.6$, $0.05 < y < 0.063$, $0.01 < \text{Nb} < 0.03$

また、この反強誘電体膜は、多孔質であってもよく、多孔質の場合には気孔率30%以下であることが望ましい。

そして、振動部38の上に形状保持層46を形成する方法としては、スクリーン印刷法、ディッピング法、塗布法、電気泳動法等の各種厚膜形成法や、イオン

ビーム法、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、化学気相蒸着法（CVD）、めっき等の各種薄膜形成法を用いることができる。

この実施の形態においては、振動部38上に前記形状保持層46を形成するにあたっては、スクリーン印刷法やディッピング法、塗布法、電気泳動法等による

5 厚膜形成法が好適に採用される。

これらの手法は、平均粒径0.01~5 μ m、好ましくは0.05~3 μ mの圧電セラミックスの粒子を主成分とするペーストやスラリー、又はサスペンション、エマルジョン、ゾル等を用いて形成することができ、良好な圧電作動特性が得られるからである。

10 特に、電気泳動法は、膜を高い密度で、かつ、高い形状精度で形成することができることをはじめ、「電気化学および工業物理化学 Vol. 53, No. 1 (1985), p 63~68 安齋和夫著」あるいは「第1回電気泳動法によるセラミックスの高次成形法 研究討論会 予稿集(1998), p 5~6, p 23~24」等の技術文献に記載されるような特徴を有する。従って、要求精度や
15 信頼性等を考慮して、適宜、手法を選択して用いるとよい。

また、前記振動部38の厚みと形状保持層46の厚みは、同次元の厚みであることが好ましい。なぜなら、振動部38の厚みが極端に形状保持層46の厚みより厚くなると（1桁以上異なると）、形状保持層46の焼成収縮に対して、振動部38がその収縮を妨げるように働くため、形状保持層46とアクチュエータ基板22
20 22界面での応力が大きくなり、はがれ易くなる。反対に、厚みの次元が同程度であれば、形状保持層46の焼成収縮にアクチュエータ基板32（振動部38）が追従し易くなるため、一体化には好適である。具体的には、振動部38の厚みは、1~100 μ mであることが好ましく、3~50 μ mが更に好ましく、5~20 μ mが更になお好ましい。一方、形状保持層46は、その厚みとして5~
25 100 μ mが好ましく、5~50 μ mが更に好ましく、5~30 μ mが更になお好ましい。

前記形状保持層46の上面及び下面に形成されるロウ電極48a及びカラム電極48b、あるいは形状保持層46上に形成される一対の電極48は、用途に応じて適宜な厚さとするが、0.01~50 μ mの厚さであることが好ましく、0

- 1 ~ 5 μm が更に好ましい。また、前記ロウ電極48a及びカラム電極48bは、室温で固体であって、導電性の金属で構成されていることが好ましい。例えば、アルミニウム、チタン、クロム、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブ、モリブデン、ルテニウム、ロジウム、銀、スズ、タンタル、タングステン、
- 5 イリジウム、白金、金、鉛等を含有する金属単体又は合金が挙げられる。これらの元素を任意の組合せで含有していてもよいことはいうまでもない。

- 光導波板20は、その内部に導入された光18が前面及び背面において光導波板20の外部に透過せずに全反射するような屈折率を有するものであり、導入される光18の波長領域での透過率が均一で、かつ高いものであることが必要である。このような特性を具備するものであれば、特にその材質は制限されないが、
- 10 、具体的には、例えばガラス、石英、アクリル等の透光性プラスチック、透光性セラミックスなど、あるいは異なる屈折率を有する材料の複数層構造体、又は表面にコーティング層を設けたものなどが一般的なものとして挙げられる。

- また、画素構成体30に含まれる色フィルタ52及び有色散乱体60等の着色層とは、特定の波長領域の光だけを取り出すために用いられる層であり、例えば
- 15 特定の波長の光を吸収、透過、反射、散乱させることで発色させるものや、入射した光を別の波長のものに変換させるものなどがある。透明体、半透明体及び不透明体を単独、もしくは組み合わせて用いることができる。

- 構成は、例えば染料、顔料、イオンなどの色素や蛍光体を、ゴム、有機樹脂、
- 20 透光性セラミックス、ガラス、液体等の内部に分散、溶解したものや、それらの表面に塗布したもの、更には上述の色素や蛍光体等の粉末を焼結させたり、プレスして固めたものなどがある。材質及び構造については、これらを単独で用いてもよいし、これらを組み合わせて用いてもよい。

- 色フィルタ52と有色散乱体60との違いは、光18を導入した光導波板20
- 25 に画素構成体30を接触させて発光状態にしたときに、着色層のみでの反射、散乱による漏れ光の輝度値が、画素構成体30及びアクチュエータ部22を含めた全構成体の反射、散乱による漏れ光の輝度値の0.5倍以上であれば、その着色層は有色散乱体60であると定義し、0.5倍未満であればその着色層は色フィルタ52であると定義する。

測定法的具体例を挙げると、光18が導入された光導波板20の背面に、前記着色層単体を接触させたとき、該着色層から該光導波板20を通過し、前面に漏れ出した光の正面輝度が $A(n\text{ t})$ であり、また、該着色層の光導波板20と接する反対側の面に更に画素構成体30を接触させたとき、前面に漏れ出した光の正面輝度が $B(n\text{ t})$ であったとすると、 $A \geq 0.5 \times B$ を満たすときは、前記着色層は有色散乱体60であり、 $A < 0.5 \times B$ を満たすときは色フィルタ52である。

上述の正面輝度とは、輝度を測定する輝度計と前記着色層とを結ぶ線が、前記光導波板20の前記着色層と接する面に対して垂直であるように輝度計を配置（輝度計の検出面は光導波板20の板面に平行）して計測した輝度である。

有色散乱体60の利点は、層の厚みにより色調や輝度が変化しにくいことであり、そのための層形成法として、層厚の厳密な制御は難しいが、コストが安いスクリーン印刷など、多種の適用が可能である。

また、有色散乱体60が変位伝達部を兼ねることにより、層形成プロセスを簡略化できるほか、それら全体の層厚を薄くできるため、表示ユニット14全体の厚みを薄くすることが可能であり、また、アクチュエータ部22の変位量低下の防止及び応答速度の向上が可能である。

色フィルタ52の利点は、光導波板20がフラットで表面平滑性が高いため、光導波板20側に層を形成するときには、層形成が容易になり、プロセスの選択の幅が広がり、安価になるだけでなく、色調、輝度に影響を及ぼす層厚の制御が容易になる。

なお、色フィルタ52や有色散乱体60等の着色層の膜形成法としては、特に制限はなく、公知の各種の膜形成法を適用することができる。例えば光導波板20やアクチュエータ部22の面上に、チップ状、フィルム状の着色層を直接貼り付けるフィルム貼着法のほか、着色層の原材料となる粉末、ペースト、液体、気体、イオン等を、スクリーン印刷、フォトリソグラフィ法、スプレー・ディッピング、塗布等の厚膜形成手法や、イオンビーム、スパッタリング、真空蒸着、イオンプレーティング、CVD、めっき等の薄膜形成手法により成膜し、着色層を形成する方法がある。

また、前記画素構成体 3 0 としてその全部あるいは一部に発光層を設けるようにしてもよい。この発光層としては蛍光体層が挙げられる。この蛍光体層は、不可視光（紫外線や赤外線）によって励起され、可視光を発光するものや、可視光によって励起されて可視光を発光するものがあるが、いずれでもよい。

- 5 また、前記発光層として、蛍光顔料も用いることができる。この蛍光顔料を用いると、顔料自体の色、即ち、反射色にほぼ一致する波長の蛍光が加わるものは、それだけ色刺激が大きく、鮮やかに発光するため、表示ユニットやディスプレイの高輝度化に対してより好ましく用いられ、一般的な昼光蛍光顔料が好ましく用いられる。

- 10 また、発光層として、輝尽性蛍光体や、燐光体、あるいは蓄光顔料も用いられる。これらの材料は、有機材料、無機材料のいずれでもよい。

そして、上述した発光材料を単独で用いて発光層を形成したもの、これらの発光材料を樹脂に分散させたものを用いて発光層を形成したもの、あるいはこれらの発光材料を樹脂に溶解させたもので発光層を形成したものが好ましく用いられる。

- 15 発光材料の残光時間としては、1 秒以下が好ましく、より好ましくは 3 0 m 秒がよい。更に好ましくは数 m 秒以下がよい。

- そして、画素構成体 3 0 の全部あるいはその一部として前記発光層を用いた場合は、光源 1 6 として、前記発光層を励起する波長の光を含み、励起に十分なエネルギー密度を有していれば、特に制限はない。例えば、冷陰極管、熱陰極管（又はそのフィラメント状熱陰極の代わりにカーボンナノチューブフィールドエミッタを配置したもの）、メタルハライドランプ、キセノンランプ、赤外線レーザを含むレーザ、ブラックライト、ハロゲンランプ、白熱電球、重水素放電ランプ、蛍光ランプ、水銀ランプ、トリチウムランプ、発光ダイオード、プラズマ光源などが用いられる。

- 25 次に、前記ディスプレイ 1 0 の動作を図 2 を参照しながら簡単に説明する。この動作説明においては、図 1 4 に示すように、各アクチュエータ部 2 2 のロウ電極 4 8 a に印加されるオフセット電位として例えば 1 0 V を使用し、各アクチュエータ部 2 2 のカラム電極 4 8 b に印加されるオン信号及びオフ信号の電位とし

てそれぞれ0 V及び60 Vを使用した例を示す。

従って、カラム電極48bにオン信号が印加されたアクチュエータ部22においては、カラム電極48b及びロウ電極48a間に低レベル電圧（-10 V）がかかり、カラム電極48bにオフ信号が印加されたアクチュエータ部22においては、カラム電極48b及びロウ電極48a間に高レベル電圧（50 V）がかかることになる。

そして、まず、光導波板20の例えば端部から光18が導入される。この場合、画素構成体30が光導波板20に接触していない状態で、光導波板20の屈折率の大きさを調節することにより、全ての光18が光導波板20の前面及び背面において透過することなく内部で全反射させるようにする。光導波板20の反射率 n としては、1.3~1.8が望ましく、1.4~1.7がより望ましい。

この例においては、アクチュエータ部22の自然状態において、画素構成体30の端面が光導波板20の背面に対して光18の波長以下の距離で接触しているため、光18は、画素構成体30の表面で反射し、散乱光62となる。この散乱光62は、一部は再度光導波板20の中で反射するが、散乱光62の大部分は光導波板20で反射されることなく、光導波板20の前面（表面）を透過することになる。これによって、全てのアクチュエータ部22がオン状態となり、そのオン状態が発光というかたちで具現され、しかも、その発光色は画素構成体30に含まれる色フィルタ52や有色散乱体60あるいは上述した発光層の色に対応したものとなる。この場合、全てのアクチュエータ部22がオン状態となっているため、ディスプレイ10の画面からは白色が表示されることになる。

この状態から、あるドット26に対応するアクチュエータ部22にオフ信号が印加されると、当該アクチュエータ部22が図2に示すように、空所20側に凸となるように屈曲変位、即ち、一方向に屈曲変位して、画素構成体30の端面が光導波板20から離間し、当該アクチュエータ部22がオフ状態となり、そのオフ状態が消光というかたちで具現される。

つまり、このディスプレイ10は、画素構成体30の光導波板20への接触の有無により、光導波板20の前面における光の発光（漏れ光）の有無を制御することができる。

特に、このディスプレイ 10 では、光導波板 20 に対して画素構成体 30 を接近・離隔方向に変位動作させる 1 つの単位を垂直方向に並べたものを 1 ドットとし、このドットが水平方向に 3 つ並んだもの（赤色ドット 26 R、緑色ドット 26 G 及び青色ドット 26 B）を 1 画素とし、この画素を多数マトリックス状、あるいは各行に関し千鳥状に配列するようにしているため、入力される画像信号の属性に応じて各画素での変位動作を制御することにより、陰極線管や液晶表示装置並びにプラズマディスプレイと同様に、光導波板 20 の前面、即ち、表示面に画像信号に応じたカラー映像（文字や図形等）を表示させることができる。

そして、このディスプレイ 10 において、前記ロウ電極 48 a 及びカラム電極 48 b に通じる配線は、図 15 に示すように、多数のアクチュエータ部 22 の行数に応じた本数の配線 70 と、全アクチュエータ部 22 の数に応じた本数のデータ線 72 とを有する。配線 70 は途中で共通配線 74 とされる。

また、このディスプレイ 10 は、アクチュエータ部 22 のカラム電極 48 b とデータ線 72 とが接続され、1 行のアクチュエータ部 22 に対して共通の配線 70 が接続され、前記データ線 72 はアクチュエータ基板 32 の例えば背面側に形成されている。

配線 70 は、前列のアクチュエータ部 22 に関するロウ電極 48 a から導出されて当該アクチュエータ部 22 に関するロウ電極 48 a に接続されて、一つの行に関し、シリーズに配線された形となっている。また、カラム電極 48 b とデータ線 72 とはアクチュエータ基板 32 に形成されたスルーホール 78 を通じて電氣的に接続される。

なお、各配線 70 と各データ線 72 とが交差する部分には、互いの配線 70 及び 72 間の絶縁をとるためにシリコン酸化膜、ガラス膜、樹脂膜等からなる図示しない絶縁膜が介在されている。

そして、第 1 の駆動装置 200 A は、図 15 に示すように、ディスプレイ 10 の周辺に実装されたロウ電極駆動回路 202 と、カラム電極駆動回路 204 と、少なくともカラム電極駆動回路 204 を制御する信号処理回路 206 とを有して構成されている。

ロウ電極駆動回路 202 は、共通配線 74 及び各配線 70 を介して全アクチュ

エータ部22のロウ電極48aにオフセット電位（バイアス電位）を供給するように構成されており、1種類のオフセット用電源電圧が電源部208を通じて供給されている。

- 5 カラム電極駆動回路204は、全ドット数に対応した数のドライバ出力210と、所定数のドライバ出力210が組み込まれた複数のドライバIC210Bとを有して構成され、前記ディスプレイ10の各データ線72にパラレルにデータ信号を出力して、全ドットにそれぞれデータ信号を供給するように構成されている。

- 10 各ドライバIC210Bは、図16に示すように、例えば240ビット構成のシフトレジスタ212を有し、該シフトレジスタ212の各ビットに対してそれぞれデータ転送部230とドライバ出力210が接続されて構成されている。シフトレジスタ212に供給される240ビットのデータ（ブロックデータDb）の各ビットデータは、それぞれ対応するドットに供給するためのドットデータDdである。

- 15 データ転送部230は、2つのシフトレジスタ（第1及び第2のシフトレジスタ250及び252）で構成することができる。

- 20 第1のシフトレジスタ250は、一定のシフトクロックPc1（ $=T/6$ ）に基づくビットシフト動作によってドットデータDdをシリーズに受け取り、6ビットのドットデータDdが受け取られた段階で該6ビットのドットデータDdをパラレルに出力する直列入力並列出力のシフトレジスタにて構成することができる。

- 25 第2のシフトレジスタ252は、前記第1のシフトレジスタ250に格納されたドットデータDdをパラレルに受け取り、前記ドットデータDdのビット情報を前記サブフィールドSF1～SF6の時間的長さに応じたタイミング（ $T/2$ 、 $T/4$ 、・・・、 $T/64$ ）を有するシフトクロックPc2に基づいて順次出力する並列入力直列出力のシフトレジスタで構成することができる。

即ち、この第2のシフトレジスタ252においては、第1のシフトレジスタ250から転送された時点で、LSBに格納された0ビット目のビット情報がそのままカラム電極駆動回路204の対応するドライバ出力210に供給され、最初

のシフトクロック $Pc2 (=T/2)$ が経過した時点で、全体のビット情報が右側にビットシフトし、LSBに位置する1ビット目のビット情報がそのままドライバ出力210に供給されることになる。

- 5 次いで、シフトクロック $Pc2 (=T/4)$ が経過した時点で、全体のビット情報が右側にビットシフトし、LSBに位置する2ビット目のビット情報がそのままドライバ出力210に供給されることになる。同様に、シフトクロック $Pc2$ が $T/8$ 、 $T/16$ 、 $T/32$ 及び $T/64$ というように順次経過するたびに、全体のビット情報がビットシフトし、ビットシフトするたびにLSBに位置することになる3ビット目、4ビット目、5ビット目及び6ビット目のビット情報が順次ドライバ出力210に供給されることになる。

10 そして、各ドライバ出力210には、2種類のデータ用電源電圧が同じく電源部208を通じて供給されている。

- 15 カラム電極駆動回路204から全ドットに対してデータ線72が接続されることから、データ線72を引き回すための広い領域を確保する必要があり、しかも、データ線72の配線長の増加に伴う配線容量及び配線抵抗による時定数の影響（信号の減衰等）を考慮する必要があるが、この例では、ディスプレイ10を1200個の表示ユニット14に分割しているため、カラム電極駆動回路204からのデータ線72の引き回しは、表示ユニット14単位に考慮すればよく、広い配線形成のための領域を確保する必要はない。また、配線容量及び配線抵抗についても表示ユニット14単位に考慮すればよい。また、信号の減衰等は生じない。

20 前記2種類のデータ用電源電圧は、後述するようにアクチュエータ部22を下方に屈曲変位させるのに十分な高レベル電圧とアクチュエータ部22を元の状態に復帰させるのに十分な低レベル電圧である。

- 25 信号処理回路206は、少なくとも時間変調方式で階調制御すべく前記カラム電極駆動回路204を制御するように構成されている。

ここで、時間変調方式による階調制御について、図17及び図18を参照しながら説明する。まず、1枚の画像の表示期間を1フレームとし、該1フレームを例えば6つに分割した際の1つの分割期間をサブフィールドとしたとき、最初のサブフィールド（第1サブフィールドSF1）が最も長く、サブフィールドの経

過毎に1/2の割合で短くなるように設定される。

このサブフィールドの長さをデータ値の大きさを表した場合、図17に示すように、第1サブフィールドSF1の期間を例えば「64」としたとき、第2サブフィールドSF2は「32」、第3サブフィールドSF3は「16」、第4サブ
5 フィールドSF4は「8」、第5サブフィールドSF5は「4」、第6サブフィールドSF6は「2」として設定される。

そして、信号処理回路206において、全ドットについて、それぞれの階調レベルに応じた表示時間を各サブフィールドSF1～SF6に割り当ててドットデータを作成し、これらドットデータをそれぞれデータ信号としてカラム電極駆動
10 回路204を通じて各サブフィールドSF1～SF6の期間に出力する。

ここで、1つのドットデータでみた場合、そのドットの階調レベルに応じた表示時間が各サブフィールドに割り当てられた時間幅に振り分けられるため、すべてのサブフィールドに振り分けられる場合やいくつかのサブフィールドに振り分けられる場合とがある。

例えば、当該ドットの階調レベルが例えば126である場合、すべてのサブフィールドSF1～SF6が選択されることになり、ドットデータとしては、「00000」のビット列となる。また、階調レベルが78である場合は、第1、
15 第4、第5及び第6サブフィールドSF1、SF4、SF5及びSF6が選ばれることになり、ドットデータとしては、「011000」のビット列となる。

データ信号は、ドットデータを構成するビット列の各ビット情報に応じて高レベル及び低レベルに変化するアナログ信号であり、ビット情報が論理的に「0」であれば、低レベル電圧（オン信号）とされ、ビット情報が論理的に「1」であれば、高レベル電圧（オフ信号）とされる。

即ち、当該アクチュエータ部22に対して出力されるデータ信号の出力形態としては、例えば選択されたサブフィールドについてはオン信号（低レベル電圧）
25 が出力され、選択されないサブフィールドについてはオフ信号（高レベル電圧）が出力されるという形態となる。

そして、前記信号処理回路206は、具体的には、図18に示すように、動画出力機器220からの例えばプログレッシブ方式の動画信号Sv（例えばアナロ

グ動画信号)と同期信号S sを入力して、フレーム単位にデジタルの画像データD vに変換し、画像メモリ222(フレームバッファ)に書き込む画像データ処理回路224と、ドット単位に設定された階調補正データD cが記録される補正データメモリ226と、画像メモリ222からの画像データD vと補正データメモリ226からの階調補正データD cを読み出し、これらを乗算して補正済画像データD hとする表示コントローラ228とを有して構成されている。

動画出力機器220としては、例えば記録媒体に記録された動画あるいは通信(電波、ケーブル等を含む)によって送られてくる動画を受け取って出力するVTRやパーソナルコンピュータ等が挙げられる。

表示コントローラ228は、画像メモリ222から画像データD vを読み出す第1の読出し回路232と、補正データメモリ226からの階調補正データD cを読み出す第2の読出し回路234と、第1及び第2の読出し回路232及び234から読み出された画像データD v及び階調補正データD cを乗算して補正済画像データD hとする乗算回路236と、該乗算回路236にて得られた補正済画像データD hを並列に出力する出力ポート238とを有する。

ここで、この第1の駆動装置200Aにおけるデータ転送レートを考えると、1フレームの期間T内に1ドット当たり6ビットのデータを伝送する必要から、

$$43\text{Hz} \times 6\text{bit} \times (640 \times 3 \times 480) = 238\text{Mbps}$$

となる。そして、カラム電極駆動回路204として動作クロックが例えば1MHzのICを用いた場合は、 $238\text{MHz} / 1\text{MHz} = 238$ 並列の1ビット伝送が必要となる。

従って、表示コントローラ228における出力ポートOPは、データ伝送のための出力端子を238個有し、乗算回路236から出力される補正済画像データD hをそれぞれ出力端子に対応させて並べ替えて、各出力端子からそれぞれクロックデータD bとして並列に出力するようになっている。この場合、各出力端子から並列にそれぞれ1ビット単位に転送されるレート(転送レート)は1MHzとなっている。

第1の駆動装置200Aは、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその作用効果について説明する。

まず、画像データ処理回路224に動画出力機器220からの動画信号Svと同期信号Ssが入力される。該画像データ処理回路224は、入力された動画信号Svを同期信号Ssに基づいてフレーム単位にデジタルの画像データDvに変換し、画像メモリ222（フレームバッファ）に書き込む。

- 5 表示コントローラ228は、画像メモリ222に書き込まれた画像データDvと補正データメモリ226からの階調補正データDcを読み出し、これらを乗算して補正済画像データDh（1ドット単位に6ビットのドットデータが配列された画像データ）とする。

- 10 補正済画像データDhは、出力ポートOPにおいて、それぞれ出力端子に対応させたデータ形態に並べ替えられた後、該出力ポートOPから238並列で1ビット／1MHzの転送レートで出力され、それぞれ対応するドライバIC210Bに供給される。

- 各ドライバIC210Bでは、出力ポートOPから送られてくるブロックデータDbがシフトレジスタ212に供給され、該シフトレジスタ212に240個
15 のビット列が揃った段階で、該ビット列がそれぞれ対応するデータ転送部230にドットデータDdとして並列に送られるようになっている。

- 即ち、各データ転送部230は、シフトレジスタ212から送られてくるドットデータDdを一定のシフトクロックPc1で読み込んで、各サブフィールドSF1～SF6の開始タイミング（ $T/2$ 、 $T/4$ 、・・・、 $T/64$ ）に応じた
20 タイミングでドットデータDdを出力するという動作を行う。

各データ転送部230から出力されたドットデータDdは、それぞれ対応するドライバ出力210に供給される。ドライバ出力210は、ドットデータDdに含まれるビット情報に基づいたデータ信号に変換してそれぞれ対応するドットにデータ線72を通じて出力する。

- 25 即ち、各ドットには、対応するドットデータDdに含まれるビット情報が、各サブフィールドSF1～SF6の開始タイミングに同期してインクリメントされながらデータ信号として供給されることになる。

これによって、ディスプレイ10の画面上には、画像データDvに応じたカラー映像が表示されることになる。

このように、第1の駆動装置200Aにおいては、1つ以上のアクチュエータ部22にて1つのドット26が構成され、1つ以上のドット26で1つの画素28が構成される場合に、全アクチュエータ部22に対してオフセット電位（バイアス電位）を印加するロウ電極駆動回路202と、画像データDvに基づいてドット毎にオン信号とオフ信号からなるデータ信号を出力するカラム電極駆動回路204と、ロウ電極駆動回路202及びカラム電極駆動回路204を制御する信号処理回路206とを具備し、該信号処理回路206において、少なくとも時間変調方式で階調制御すべくカラム電極駆動回路204を制御するようにしたので、ロウ電極駆動回路202に供給すべき電源電圧として1種類のオフセット用電源電圧で済む。これにより、ロウ電極駆動回路202のカスタムIC化が容易になり、駆動装置200Aの設計、製作の自由度を大きくすることができ、低消費電力化も可能となる。

更に、カラムドライバIC（カラム電極駆動回路204）についても、IC自身に例えばPWM変調等の高機能を有するような高価なものを必要とせず、基本的にデータ入力シフトレジスタとレベルシフタを有するだけの多出力、低価格ICを使用することができる。これらはベア・チップ、TCP等の実装外形サイズを小型化する上でも有利であり、駆動ICが実装される部分の省スペース化がしやすいことから、ディスプレイ10の薄型化も容易になる。これは、ディスプレイ10の製造コストの低廉化につながる。

上述の例では、各アクチュエータ部22のロウ電極48aに印加されるオフセット電位を10Vにした場合を示したが、その他、図19に示すように、前記オフセット電位を0Vにしてもよい。この場合、オフセット電位として接地電位を使用すればよいので、電源の数を1つ減らすことができる。

また、その他の例としては、図20に示すように、電圧印加の極性を逆にするようにしてもよい。例えばオフセット電位を+50Vとし、オン信号及びオフ信号の各電位を60V及び0Vとすればよい。この場合、形状保持層46の分極方向も逆になる。

また、別の手法としては、形状保持層46の予め行っておく分極方向を一方にした状態で、例えば図14に示す電圧印加のパターン（例えば正論理）と図2

0 に示す電圧印加のパターン（例えば負論理）を定期的あるいは一時的に切り換えるようにしてもよい。

- 例えば正論理だけの電圧印加パターンを長時間繰り返していくと、アクチュエータ部 22 における変位の低下をもたらすおそれがある。そこで、定期的あるいは一時的に負論理の電圧印加パターンを行うことで、前記アクチュエータ部 22 における変位の低下を補償して安定した耐久性のある画素構成体 30 のオン/オフを実現させることができる。

- 電圧印加パターンの切り換えは、例えばディスプレイ 10 に対して画像を表示する実際の表示期間においては、正論理による電圧印加パターンで行い、ディスプレイ 10 に対して画像を表示しない非表示期間においては、負論理による電圧印加パターンで行えばよい。

次に、第 2 の駆動装置 200B について図 21～図 27 を参照しながら説明する。

- この第 2 の駆動装置 200B は、信号処理回路 206 での時間変調方式による階調制御が一部異なり、図 21 に示すように、1 枚の画像の表示期間を 1 フレームとし、該 1 フレームを複数に等分割した際の 1 つの分割期間をリニアサブフィールドとしたとき、信号処理回路 206 は、各ドットについて、それぞれの階調レベルに応じた表示時間を必要なリニアサブフィールドに連続的に割り当ててドットデータを作成するようになっている。

- 例えば、最大階調が 64 階調であれば 1 フレームの期間に 63 個のリニアサブフィールド LSF1～LSF63 が割り付けられ、ドットデータ Dd は、1 つのリニアサブフィールド当たり 1 ビットのデータ構成となる。

- 具体的には、あるドットの階調レベルが 62 であれば、図 22A に示すように、0 ビットと 1 ビットがそれぞれ「1」であり、残りの連続する 2 ビットから 63 ビットにわたって「0」であるドットデータが作成され、階調レベルが 8 であれば、図 22B に示すように、連続する 0 ビットから 55 ビット目にわたって「1」であり、残りの連続する 56 ビットから 63 ビットにわたって「0」であるドットデータが作成されることになる。

そして、この第 2 の駆動装置 200B は、図 23 に示すように、第 1 の駆動装

置200A(図18参照)とほぼ同様の構成を有するが、信号処理回路206のデータ出力系の構成と、カラム電極駆動回路204における各ドライバIC210Bの構成が以下のように異なる。

- 即ち、信号処理回路206のデータ出力系、即ち、表示コントローラ228の後段にデータ転送部230が接続されている。そして、表示コントローラ228の乗算回路236は、第1及び第2の読出し回路232及び234から読み出された画像データDv及び階調補正データDcを乗算して補正済画像データDh(ドット単位に最大階調に応じたビット数のドットデータが配列された画像データ)とし、出力ポートOPを介してそのまま後段のデータ転送部230に出力する

ドライバIC210Bは、図24に示すように、例えば240ビット構成のシフトレジスタ212を有し、該シフトレジスタ212の各ビットに対してドライバ出力210が接続されて構成されている。

- ここで、この第2の駆動装置200Bにおけるデータ転送レートを考えると、1/64フレームの期間(T/64)内に1ビットのデータを伝送する必要から

- $$(43 \times 64 \text{ Hz}) \times 1 \text{ bit} \times (640 \times 3 \times 480) = 2.5 \text{ Gbps}$$
となる。そして、カラム電極駆動回路204として動作クロックが例えば1MHzのICを用いた場合は、 $2.5 \text{ GHz} / 1 \text{ MHz} = 2500$ 並列の1ビット伝送が必要となる。

- 従って、前記データ転送部230としては、前記ドットデータDdを構成するビット情報を各リニアサブフィールドLSF1~LSF64の開始タイミングに合わせて出力する回路構成が採用され、例えば図25に示すように、1つの第1データ出力回路270と、該第1データ出力回路270の出力端子の数に応じた第2データ出力回路272を有して構成される。

前記第1データ出力回路270は、全ドライバIC210Bを複数にグループ分けし、ドライバIC210B1個当たりの出力数(ドライバIC210Bが出力するドット数)をk、1つのグループにおけるドライバIC210Bの割当て数をm、最大階調に応じたビット数をnとしたとき、1フレームの期間Tに、各

出力端子に対し、 $k \times m \times n$ で構成されるデータ群が割り当てられ、各出力端子において、前記データ群を所定のタイミング毎にドット順次に出力するように構成されている。

前記第2データ出力回路272は、前記ドライバIC210Bの割当て数 m に応じた出力端子を有し、前記第1データ出力回路270から供給されたデータを前記複数の出力端子を通じてパラレルに、割り当てられたドライバIC210Bに出力するように構成されている。

例えば、ドライバIC210B1個当たりの出力数（ドライバIC210Bが出力するドット数）を240とし、グループ毎に40個のドライバIC210Bを割り当て、第1データ出力回路270の出力端子の数を96個とした場合、第1データ出力回路270の各出力端子 $\phi 1 \sim \phi 96$ には、それぞれ40個の出力端子 $\phi 100 \sim \phi 139$ を有する第2データ出力回路272が接続されることになり、この場合、 $96 \times 40 = 3840$ 個の並列出力が可能となる。

そして、前記第1データ出力回路270は、図26に示すように、表示コントローラ228から供給された補正済画像データDhを 240×40 個 $= 9600$ 個のドットデータ毎に分割し、各出力端子 $\phi 1 \sim \phi 96$ 毎に、9600個のドットデータDdを割り当てる。

1つの出力端子（例えば出力端子 $\phi 1$ ）をみた場合、図27に示すように、9600個のドットデータDdの同一ビット位置にあるビット情報をドット単位に並べてなる9600ビットのビット列300をドットデータDdの0～63ビットについて作成し、更に、これらビット列を0～63ビットの順番に並べてなるビット列データ302を作成する。

そして、このビット列データ302を $T/64$ の時間内に $240 \times 40 = 9600$ ビット（ビット列300の長さ）だけ第1データ出力回路270の基準クロックに同期させてビットシフトさせながら出力端子 $\phi 1$ から出力する。基準クロックを例えば40MHzとしたとき、9600ビット構成のビット列300を構成する40ビット構成のビット列300Bの転送周波数が1MHzとなり、カラム電極駆動回路204の転送周波数と同じにすることができる。従って、この第1データ出力回路270として、基準クロックが40MHz以上（例えば44、

9MHz)のICを使用することにより、時間的余裕をもってビット列300を転送することができる。

第2データ出力回路272は、40ビット構成のビット列300Bがラッチされる毎に40個の出力端子φ100～φ139よりパラレルにカラム電極駆動回路204の対応する40個のドライバIC210Bに出力する。この一連の動作が240回繰り返されて、各ドライバIC210Bのシフトレジスタ212に240ビット構成のビット列が格納される。

シフトレジスタ212に格納されたビット列の各ビット情報はそれぞれドットデータDdとなる。この時点で、シフトレジスタ212から240個のドットデータDdがそれぞれ対応する240個のドライバ出力210に並列に出力される。ドライバ出力210は、ドットデータDdに含まれるビット情報に基づいたデータ信号に変換してそれぞれ対応するドットにデータ線72を通じて出力する。

上述の動作がすべてのドットに対して順次繰り返されることによって、ディスプレイ10の画面上には、画像データに応じたカラー映像が表示されることになる。

このように、第2の駆動装置200Bにおいても、前記第1の駆動装置200Aと同様に、ロウ電極駆動回路202のカスタムIC化が容易になり、駆動装置200Bの設計、製作の自由度を大きくすることができ、低消費電力化も可能となる。

更に、カラムドライバICについても、IC自身に例えばPWM変調等の高機能を有するような高価なものを必要とせず、基本的にデータ入力シフトレジスタとレベルシフタを有するだけの多出力、低価格ICを使用することができる。これらはベア・チップ、TCP等の実装外形サイズを小型化する上でも有利であり、駆動ICが実装される部分の省スペース化がしやすいことから、ディスプレイ10の薄型化も容易になる。これは、ディスプレイ10の製造コストの低廉化につながる。

次に、第3の駆動装置200Cについて図28～図33を参照しながら説明する。

この第3の駆動装置200Cは、図28に示すように、第1の駆動装置200

Aと同様の構成を有するが、ロウ電極駆動回路202が、インターレース方式の画像信号に合わせて奇数行の画素と偶数行の画素を交替的に選択するように構成されている点と、カラム電極駆動回路204を構成するドライバ出力210の数が、全ドット数の1/2である点、即ち、ドライバIC210Bの数が第1の駆動装置200Aにおける数の1/2である点で異なる。垂直方向に並ぶ2つのドットの駆動を1つのドライバ出力210が受け持つようになっている。

第3の駆動装置200Cの信号処理回路206での時間変調方式による階調制御は、図29に示すように、1枚の画像の表示期間を1フレーム、該1フレームを2つに分離した期間を1フィールドとし、該1フィールドを例えば6つに分割した際の1つの分割期間をサブフィールドとしたとき、最初のサブフィールド（第1サブフィールドSF1）が最も長く、サブフィールドの経過毎に1/2の割合で短くなるように設定される。

そして、ロウ電極駆動回路202は、奇数行に対して共通に設けられた第1のドライバ280と、偶数行に対して共通に設けられた第2のドライバ282を有し、各ドライバ280及び282は、1フィールド毎に選択信号と非選択信号を交替的に出力するように構成されている。奇数行を選択する場合は、第1及び第2のドライバ280及び282からそれぞれ選択信号及び非選択信号が出力され、偶数行を選択する場合は、第1及び第2のドライバ280及び282からそれぞれ非選択信号及び選択信号が出力される。

第1及び第2のドライバ280及び282での選択信号及び非選択信号の切換えは、図30に示すように、信号処理回路206に設けられたタイミング発生回路284からの検出信号Sjの入力に基づいて行われる。このタイミング発生回路284は、動画出力機器220から供給される同期信号Ssに基づいてフィールド期間の開始タイミングを検出する回路である。

また、カラム電極駆動回路204のドライバ出力210に対応して設けられるデータ転送部230としては、第1の駆動装置200Aにおけるデータ転送部230（図16参照）を使用することができる。垂直方向に並ぶ2ドットに対して1つのドライバ出力210が割り当てられることから、データ転送部230から出力されるドットデータDdは2ドットに対するデータとなる。即ち、2ドット

毎のドットデータDdとなる。

また、この第3の駆動装置200Cでは、図31に示すように、ロウ電極駆動回路202の第1及び第2のドライバ280及び282から出力される選択信号として10V、非選択信号として-50Vを使用し、また、カラム電極駆動回路204の各ドライバ出力210を通じて出力されるオン信号として0V、オフ信号として60Vを使用した例を示す。

従って、ロウ電極48aに選択信号が印加され、カラム電極48bにオン信号が印加されたアクチュエータ部22においては、カラム電極48b及びロウ電極48a間に低レベル電圧(-10V)がかかることになり、当該アクチュエータ部22は自然状態、つまり、発光状態となる。

ロウ電極48aに選択信号が印加され、カラム電極48bにオフ信号が印加されたアクチュエータ部22においては、カラム電極48b及びロウ電極48a間に高レベル電圧(50V)がかかることになり、当該アクチュエータ部22は一方方向に屈曲変位し、消光状態となる。

ロウ電極48aに非選択信号が印加されたアクチュエータ部22においては、カラム電極48bに印加されるオン信号又はオフ信号に拘わらず、カラム電極48b及びロウ電極48a間に高レベル電圧(50V又は110V)がかかることになり、当該アクチュエータ部22は一方方向に屈曲変位し、消光状態となる。

第3の駆動装置200Cは、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその作用効果について説明する。

まず、図30に示すように、画像データ処理回路224に動画出力機器220からの例えばインターレース方式の動画信号Sv(例えばアナログ動画信号)と同期信号Ssが入力され、タイミング発生回路284には、動画出力機器220からの同期信号Ssが入力される。

前記画像データ処理回路224は、入力された動画信号Svを同期信号Ssに基づいてフィールド単位にデジタルの画像データDvに変換し、画像メモリ222(フィールドバッファ)に書き込む。タイミング発生回路284は、同期信号Ssから1フィールド期間Tfの開始タイミングを検出して検出信号Sjとしてロウ電極駆動回路202に出力する。

表示コントローラ228は、画像メモリ222からの画像データDvと補正データメモリ226からの階調補正データDcを読み出し、これらを乗算して補正済画像データDh（2ドット単位に6ビットのドットデータが配列された画像データ）とする。

- 5 補正済画像データDhは、出力ポートOPにおいて、それぞれ出力端子に対応させたデータ形態に並べ替えられた後、該出力ポートOPから238並列で1ビット/1MHzの転送レートで出力され、それぞれ対応するドライバIC210Bに供給される。

- 10 そして、各ドライバIC210Bにおけるシフトレジスタ212において240個のビット列が揃った段階で、該ビット列がそれぞれ対応するデータ転送部230に並列に送られる。

- 2ドット単位に設けられたデータ転送部230は、表示コントローラ228から送られてくるドットデータDdを一定クロック（ $Tf/6$ ）で読み込んで、サブフィールドSF1～SF6の開始タイミングに応じたタイミングでドットデータDdを出力するという動作を行う。2ドット毎に出力されたドットデータDdはそれぞれ対応するドライバ出力210に供給される。
- 15

一方、ロウ電極駆動回路202においては、タイミング発生回路284からの検出信号Sjの入力に基づいて1フィールド毎に奇数行及び偶数行を交替的に選択する。

- 20 そして、カラム電極駆動回路204は、ドットデータDdに含まれるビット情報に基づいたデータ信号に変換して、垂直方向に並ぶ2ドット単位にデータ線72を通じて出力する。

- 即ち、垂直方向に並ぶ2ドットには、対応するドットデータDdに含まれるビット情報が、サブフィールドSF1～SF6の開始タイミングに同期してインクリメントされながらデータ信号として供給されることになるが、垂直方向に並ぶ2ドットのうち、ロウ電極駆動回路202によって選択された行のドットに対して実質的にデータ信号が供給されることになる。次のフィールド期間では、前回非選択とされた行のドットに対して実質的にデータ信号が供給されることになる。
- 25

上述の動作が順次繰り返されることで、ディスプレイ 10 の画面上には、画像データ Dv に応じたカラー映像が表示されることになる。

このように、第 3 の駆動装置 200C においては、1 つ以上のアクチュエータ部 22 にて 1 つのドット 26 が構成され、1 つ以上のドット 26 で 1 つの画素 28 が構成される場合に、奇数行の画素と偶数行の画素を交差的に選択するロウ電極駆動回路 202 と、選択行の画素に対し、前記画像信号に基づいてドット毎に発光信号と消光信号からなるデータ信号を出力するカラム電極駆動回路 204 と、ロウ電極駆動回路 202 及びカラム電極駆動回路 204 を制御する信号処理回路 206 とを具備し、前記信号処理回路 206 において、少なくとも時間変調方式で階調制御すべく前記ロウ電極駆動回路 202 及びカラム電極駆動回路 204 を制御するようにしたので、ロウ電極駆動回路 202 に供給すべき電源電圧として 2 種類の電源電圧で済む。これにより、ロウ電極駆動回路 202 のカスタム IC 化が容易になり、駆動装置 200C の設計、製作の自由度を大きくすることができ、低消費電力化も可能となる。

更に、カラムドライバ IC についても、IC 自身に例えば PWM 変調等の高機能を持有するような高価なものを必要とせず、基本的にデータ入力シフトレジスタとレベルシフタを持有するだけの多出力、低価格 IC を使用することができる。これらはベア・チップ、TCP 等の実装外形サイズを小型化する上でも有利であり、駆動 IC が実装される部分の省スペース化がしやすいことから、ディスプレイ 10 の薄型化も容易になる。これは、ディスプレイ 10 の製造コストの低廉化につながる。

上述の例では、ロウ電極駆動回路 202 の第 1 及び第 2 のドライバ 280 及び 282 から出力される選択信号として 10V、非選択信号として -50V を使用した場合を示したが、その他、図 32 に示すように、選択信号を 0V とし、非選択信号を -60V としてもよい。この場合、選択信号の電位として接地電位を使用すればよいので、電源の数を 1 つ減らすことができる。

また、その他の例としては、図 33 に示すように、電圧印加の極性を逆にするようにしてもよい。例えば選択信号として 50V、非選択信号として 110V を使用し、オン信号及びオフ信号の各電位を 60V 及び 0V とすればよい。この場

合、形状保持層４６の分極方向も逆になる。

次に、第４の駆動装置２００Ｄについて図３４及び図３５を参照しながら説明する。

この第４の駆動装置２００Ｄは、信号処理回路２０６での時間変調方式による
5 階調制御が一部異なり、図３４に示すように、１枚の画像の表示期間を１フレーム、該１フレームを２つに分離した期間を１フィールドとし、該１フィールドを複数に等分割した際の１つの分割期間をリニアサブフィールドとしたとき、信号処理回路２０６は、各２ドットについて、それぞれの階調レベルに応じた表示時間を必要リニアサブフィールドに連続的に割り当ててドットデータを作成する
10 ようになっている。

この第４の駆動装置２００Ｄにおける信号処理回路は、図３５に示すように、
第２の駆動装置２００Ｂの信号処理回路２０６（図２３参照）とほぼ同じ構成を有するが、動画出力機器２２０から供給される同期信号Ｓｓに基づいてフィールド期間の開始タイミングを検出するタイミング発生回路２８４を有する点で異なる。
15

そして、表示コントローラ２２８の後段に接続されるデータ転送部としては、第２の駆動装置２００Ｂにおけるデータ転送部２３０を使用することができる。

この第４の駆動装置２００Ｄにおいても、前記第２の駆動装置２００Ｂと同様に、ロウ電極駆動回路２０２のカスタムＩＣ化が容易になり、駆動装置２００Ｄ
20 の設計、製作の自由度を大きくすることができ、低消費電力化も可能となる。

更に、カラムドライバＩＣについても、ＩＣ自身に例えばPWM変調等の高機能を有するような高価なものを必要とせず、基本的にデータ入力シフトレジスタとレベルシフタを有するだけの多出力、低価格ＩＣを使用することができる。これらはベア・チップ、ＴＣＰ等の実装外形サイズを小型化する上でも有利であり
25 、駆動ＩＣが実装される部分の省スペース化がしやすいことから、ディスプレイ１０の薄型化も容易になる。これは、ディスプレイ１０の製造コストの低廉化につながる。

上述の第３及び第４の駆動装置２００Ｃ、２００Ｄにおいては、ロウ電極駆動回路２０２において奇数行の画素と偶数行の画素を交差的に選択するようにした

が、その他、ロウ電極駆動回路 202 において 3 行以上の画素を順番に選択するようにしてもよい。

次に、第 5 の駆動装置 200E について図 36 ~ 図 39 を参照しながら説明する。

- 5 この第 5 の駆動装置 200E が適用される表示ユニットにおける画素の配列構成は、例えば図 36 に示すように、水平方向に並ぶ 2 つのアクチュエータ部 22 にて 1 つのドット 26 が構成され、垂直方向に並ぶ 3 つのドット 26 (赤色ドット 26R、緑色ドット 26G 及び青色ドット 26B) で 1 つの画素 28 が構成されている。
- 10 そして、第 5 の駆動装置 200E の信号処理回路 206 での時間変調方式による階調制御は、図 37 に示すように、1 枚の画像の表示期間を 1 フレーム、該 1 フレームを 3 つに分離した期間を 1 フィールド (第 1 フィールド、第 2 フィールド及び第 3 フィールド) とし、該 1 フィールドを例えば 6 つに分割した際の 1 つの分割期間をサブフィールドとしたとき、最初のサブフィールド (第 1 サブフィールド SF1) が最も長く、サブフィールドの経過毎に $1/2$ の割合で短くなるように設定される。
- 15

- 図 38 に示すように、ロウ電極駆動回路 202 は、 $3n-2$ 行に対して共通に設けられた第 1 のドライバ 500 と、 $3n-1$ 行に対して共通に設けられた第 2 のドライバ 502 と、 $3n$ 行に対して共通に設けられた第 3 のドライバ 504 と
- 20 を有し、各ドライバ 500、502 及び 504 は、1 フィールド毎に選択信号と非選択信号を順番に出力するように構成されている。

- 3n-2 行を選択する場合は、第 1、第 2 及び第 3 のドライバ 500、502 及び 504 からそれぞれ選択信号、非選択信号及び非選択信号が出力され、3n-1 行を選択する場合は、第 1、第 2 及び第 3 のドライバ 500、502 及び 504 からそれぞれ非選択信号、選択信号及び非選択信号が出力され、3n 行を選択する場合は、第 1、第 2 及び第 3 のドライバ 500、502 及び 504 からそれぞれ非選択信号、非選択信号及び選択信号が出力される。
- 25

第 1、第 2 及び第 3 のドライバ 500、502 及び 504 での選択信号及び非選択信号の切換えは、図 39 に示すように、信号処理回路 206 に設けられた夕

イミング発生回路506からの検出信号Skの入力に基づいて行われる。即ち、
ロウ電極駆動回路202は、タイミング発生回路506からの同期信号Ssに合
わせて、 $3n-2$ 行のドットと $3n-1$ 行のドットと $3n$ 行のドット ($n=1$ 、
2、...)をそれぞれ順番に選択する。

- 5 このタイミング発生回路506は、動画出力機器220から供給される同期信号Ssに基づいて1フレーム期間を3分割したタイミングの検出信号Skを生成して出力する。

- 10 信号処理回路206の画像データ処理回路224は、動画出力機器220からの例えばプログレッシブ方式の動画信号Sv（例えばアナログ動画信号）とタイミング発生回路506からの検出信号Skが入力されて、例えば3原色（赤、緑及び青）単位にデジタルの画像データDvに変換し、それぞれ赤用画像メモリ222R、緑用画像メモリ222G及び青用画像メモリ222Bに書き込むように構成されている。

- 15 第1の読出し回路232は、タイミング発生回路506からの検出信号Skの入力に基づいて3種類の画像メモリ222R、222G及び222Bから順次画像データDvを読み出すように構成されている。

光源16は、タイミング発生回路506からの検出信号Skの入力に基づいて3種類の光（例えば赤色光、緑色光及び青色光）を順次切り換えて出射するように構成されている。

- 20 また、カラム電極駆動回路204は、ドライバ出力210の数が、全ドット数の $1/3$ であって、ドライバIC210Bの数が第1の駆動装置200Aにおける数の $1/3$ となっており、垂直方向に並ぶ3つのドットの駆動を1つのドライバ出力210が受け持つようになっている。

- 25 カラム電極駆動回路204のドライバ出力210に対応して設けられるデータ転送部としては、第1の駆動装置200Aにおけるデータ転送部230（図16参照）を使用することができる。垂直方向に並ぶ3ドットに対して1つのドライバ出力210が割り当てられることから、データ転送部230から出力されるドットデータDdは3ドットに対するデータとなる。即ち、3ドット毎のドットデータDdとなる。

また、この第5の駆動装置200Eでは、例えば図31に示すように、ロウ電極駆動回路202の第1、第2及び第3のドライバ500、502及び504から出力される選択信号として10V、非選択信号として-50Vを使用し、また、カラム電極駆動回路204の各ドライバ出力210から出力されるオン信号として0V、オフ信号として60Vを使用することができる。

第5の駆動装置200Eは、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその作用効果について説明する。

まず、図39に示すように、画像データ処理回路224に動画出力機器220からの例えばプログレッシブ方式の動画信号Sv（例えばアナログ動画信号）と同期信号Ssが入力され、タイミング発生回路506には、動画出力機器220からの同期信号Ssが入力される。タイミング発生回路506は、入力される同期信号Ssに基づいて1フレーム期間を3分割したタイミングの検出信号Skを生成して出力する。

前記画像データ処理回路224は、入力された動画信号Svをタイミング発生回路506からの検出信号Skに基づいて、3原色（赤、緑及び青）単位にデジタルの画像データDvに変換し、それぞれ赤用画像メモリ222R、緑用画像メモリ222G及び青用画像メモリ222Bに書き込む。

表示コントローラ228は、各画像メモリ222R、222G及び222Bからの画像データDvと補正データメモリ226からの階調補正データDcを読み出し、これらを乗算して補正済画像データDh（3ドット単位に6ビットのドットデータが配列された画像データ）とする。

補正済画像データDhは、出力ポートOPにおいて、それぞれ出力端子に対応させたデータ形態に並べ替えられた後、該出力ポートOPから238並列で1ビット/1MHzの転送レートで出力され、それぞれ対応するドライバICに供給される。

そして、各ドライバIC210Bにおけるシフトレジスタ212において240個のビット列が揃った段階で、該ビット列がそれぞれ対応するデータ転送部230に並列に送られる。

3ドット単位に設けられたデータ転送部230は、シフトレジスタ212から

送られてくるドットデータDdを一定クロック（ $Tf/6$ ）で読み込んで、サブフィールドSF1～SF6の開始タイミングに応じたタイミングでドットデータDdを出力するという動作を行う。3ドット毎に出力されたドットデータDdはそれぞれ対応するドライバ出力210に供給される。

5 一方、ロウ電極駆動回路202においては、タイミング発生回路506からの
検出信号Skの入力に基づいて1フィールド毎に3n-2行、3n-1行及び3
n行を順番に選択する。このとき、光源16からはタイミング発生回路506か
らの検出信号Skの入力に基づいて1フィールド毎に赤色光、緑色光及び青色光
が順番に出射される。

10 そして、カラム電極駆動回路204は、ドットデータDdに含まれるビット情報に基づいたデータ信号に変換して、垂直方向に並ぶ3ドット単位にデータ線72を通じて出力する。

即ち、垂直方向に並ぶ3ドットには、対応するドットデータDdに含まれるビット情報が、サブフィールドSF1〜SF6の開始タイミングに同期してインクリメントされながらデータ信号として供給されることになるが、垂直方向に並ぶ3ドットのうち、第1フィールドの期間（例えば赤色光が射出されている期間）においては、ロウ電極駆動回路202によって選択された3n-2行（赤色に関する行）のドットに対して実質的にデータ信号が供給されることになる。次の第2フィールドの期間（例えば緑色光が射出されている期間）では、前回非選択とされた3n-1行（緑色に関する行）のドットに対して実質的にデータ信号が供給され、次の第3フィールドの期間（例えば青色光が射出されている期間）では、前回非選択とされた3n行（青色に関する行）のドットに対して実質的にデータ信号が供給されることになる。

25 上述の動作が順次繰り返されることで、ディスプレイ 10 の画面上には、画像データ D_Vに応じたカラー映像が表示されることになる。

このように、第5の駆動装置200Eにおいては、1つ以上のアクチュエータ部22にて1つのドット26が構成され、1つ以上のドット26で1つの画素28が構成される場合に、 $3n-2$ 行の画素、 $3n-1$ 行の画素及び $3n$ 行の画素($n=1, 2, \dots$)を順番に選択するロウ電極駆動回路202と、選択行の

画素に対し、前記画像信号に基づいてドット毎に発光信号と消光信号からなるデータ信号を出力するカラム電極駆動回路204と、ロウ電極駆動回路202及びカラム電極駆動回路204を制御する信号処理回路206とを具備し、前記信号処理回路206において、少なくとも時間変調方式で階調制御すべく前記ロウ電極駆動回路202及びカラム電極駆動回路204を制御するようにしたので、ロウ電極駆動回路202に供給すべき電源電圧として2種類の電源電圧で済む。これにより、ロウ電極駆動回路202のカスタムIC化が容易になり、駆動装置200Eの設計、製作の自由度を大きくすることができ、低消費電力化も可能となる。

更に、カラムドライバIC（カラム電極駆動回路204）についても、IC自身に例えばPWM変調等の高機能を有するような高価なものを必要とせず、基本的にデータ入力シフトレジスタとレベルシフタを有するだけの多出力、低価格ICを使用することができる。これらはベア・チップ、TCP等の実装外形サイズを小型化する上でも有利であり、駆動ICが実装される部分の省スペース化がしやすいことから、ディスプレイ10の薄型化も容易になる。これは、ディスプレイ10の製造コストの低廉化につながる。

特に、この第5の駆動装置200Eにおいては、光源16から3原色の光を出射するようにしているため、白色光源を使用した場合と比して、ブランク輝度（画素発光部以外の光導波板の欠陥等による発光輝度）が1/3となり、コントラストの向上を図ることができる。

また、光源16から例えば赤色光が出射されている場合に、赤色に関するドットを発光させるようにしているため、色純度が向上し、画質の改善を有効に図ることができる。

次に、第6の駆動装置200Fについて図40及び図41を参照しながら説明する。

この第6の駆動装置200Fは、信号処理回路206での時間変調方式による階調制御が一部異なり、図40に示すように、1枚の画像の表示期間を1フレーム、該1フレームを3つに分離した期間を1フィールドとし、該1フィールドを複数に等分割した際の1つの分割期間をリニアサブフィールドとしたとき、信号

処理回路 206 は、各 3 ドットについて、それぞれの階調レベルに応じた表示時間を必要なりニアサブフィールドに連続的に割り当ててドットデータを作成するようになっている。

- この第 6 の駆動装置 200F における信号処理回路は、図 41 に示すように、
- 5 第 4 の駆動装置 200D の信号処理回路 206（図 35 参照）とほぼ同じ構成を有するが、動画出力機器 220 から供給される同期信号 Ss に基づいてフィールド期間の開始タイミングに応じた検出信号 Sk を出力するタイミング発生回路 506 を有する点で異なる。

- そして、表示コントローラ 228 の後段に接続されるデータ転送部としては、
- 10 第 2 の駆動装置 200B におけるデータ転送部 230 を使用することができる。

この第 6 の駆動装置 200F においても、前記第 2 の駆動装置 200B と同様に、ロウ電極駆動回路 202 のカスタム IC 化が容易になり、駆動装置 200F の設計、製作の自由度を大きくすることができ、低消費電力化も可能となる。

- 更に、カラムドライバ IC（カラム電極駆動回路 204）についても、IC 自身に例えば PWM 変調等の高機能を有するような高価なものを必要とせず、基本的
- 15 的にデータ入力シフトレジスタとレベルシフタを有するだけの多出力、低価格 IC を使用することができる。これらはベア・チップ、TCP 等の実装外形サイズを小型化する上でも有利であり、駆動 IC が実装される部分の省スペース化がしやすいことから、ディスプレイ 10 の薄型化も容易になる。

- 20 第 1～第 6 の駆動装置 200A～200F が適用されるディスプレイ 10 あるいは表示ユニット 14 においては、例えば図 2 に示すように、アクチュエータ部 22 の自然状態において発光とし、アクチュエータ部 22 のロウ電極 48a とカラム電極 48b 間に高レベル電圧を印加したときにアクチュエータ部 22 を空所 34 側に凸となるように屈曲変位させて消光させるようにしたが、その他、光導
- 25 波板 20 の背面に画素構成体 30 を接触・隔離することにより、アクチュエータ部 22 をオン動作／オフ動作させる際に、形状保持層 46 に電圧を印加して発生する歪みに加えて、光導波板 20 の背面と画素構成体 30 の接触面（端面）との間に静電気を発生させ、この静電気による引力、斥力をアクチュエータ部 22 のオン動作／オフ動作に利用するようによい。

結果として、アクチュエータ部 2 2 の駆動中に、誘電分極を発生させて静電気による引力を利用してアクチュエータ部 2 2 のオン特性（画素構成体 3 0 の接触性や接触方向への応答性等）の向上を図る構成や、静電気による引力のみならず、斥力も利用することにより、アクチュエータ部 2 2 のオン特性以外にオフ特性（画素構成体 3 0 の離隔性や離隔方向への応答性等）の向上をも図ることができる。

例えば、アクチュエータ部 2 2 のオン特性のみの向上を図る場合は、単に画素構成体 3 0 の接触面（端面）及び光導波板 2 0 自体又は光導波板 2 0 の背面にコーティング材を配して、これらを誘電分極させればよい。

更に、例えばアクチュエータ部 2 2 のオン特性とオフ特性の両方を向上させる場合は、誘電分極された画素構成体 3 0 の接触面に対して、静電気による引力、斥力のいずれも発生するように、光導波板 2 0 の背面に透明電極や金属薄膜を配してその電気極性を切り換えればよい。

具体的に、前記構成について図 4 2 A ～図 4 3 B を参照しながら説明する。アクチュエータ部 2 2 の自然状態において発光とし、例えば図 4 に示すように、形状保持層 4 6 の上面にロウ電極 4 8 a、下面にカラム電極 4 8 b が形成された図 4 2 A 及び図 4 2 B に示す表示ユニット 1 4 において、光導波板 2 0 の背面のうち、アクチュエータ部 2 2 に対応した位置にそれぞれ透明電極 2 9 0 を形成する。

そして、アクチュエータ部 2 2 をオン動作させて発光させる場合は、図 4 2 A に示すように、当該アクチュエータ部 2 2 に対応する透明電極 2 9 0 とロウ電極 4 8 a との間に電圧（ $V_c > V_a$ ）を印加し、ロウ電極 4 8 a とカラム電極 4 8 b との間の電圧をほぼゼロとしておく（ $V_a \approx V_b$ ）。

これにより、透明電極 2 9 0 とロウ電極 4 8 a との間に働く静電引力で画素構成体 3 0 は光導波板 2 0 側に押し付けられる。この押圧力により、輝度の向上、応答速度の向上が図られる。

一方、アクチュエータ部 2 2 をオフ動作させて消光させる場合は、図 4 2 B に示すように、当該アクチュエータ部 2 2 に対応する透明電極 2 9 0 とロウ電極 4 8 a との間の電圧をほぼゼロにしておき（ $V_c \approx V_a$ ）、ロウ電極 4 8 a とカラム電極 4 8 b との間の電圧をほぼゼロとしておく（ $V_a \approx V_b$ ）。

ム電極 48b との間に電圧 ($V_a < V_b$) を印加する。

これにより、アクチュエータ部 22 は空所 34 側に凸となるように屈曲変位し、画素構成体 30 は光導波板 20 から隔離することになる。

- 5 ところで、前記透明電極 290 を、光導波板 20 の背面や、画素構成体 30 の端面のいずれに形成してもよいが、画素構成体 30 の端面に形成する方が好ましい。これは、アクチュエータ部 22 上のロウ電極 48a との距離が小さくなり、より大きな静電力を発生させることができるからである。

- また、光導波板 20 の背面に形成された透明電極 290 は、画素構成体 30 の隔離性を向上させる効果がある。一般に、画素構成体 30 の接触、隔離によって
10 画素構成体 30 や光導波板 20 に生ずる局所的な表面電荷を生ずるが、これは、画素構成体 30 が光導波板 20 に接触するのを助ける。しかし、この場合、画素構成体 30 が光導波板 20 に貼り付いてしまうという不都合が生じやすくなる。

- そこで、光導波板 20 の背面に透明電極 290 を形成することで、局所的な表面電荷の発生を緩和し、前記不都合（貼り付き）が低減され、画素構成体 30 の
15 隔離性が向上する。

前記透明電極 290 を形成して静電気を利用する構成は、図 43A 及び図 43B に示すような表示ユニット 14、即ち、形状保持層 46 の上面に一对の電極（ロウ電極 48a とカラム電極 48b）を形成した表示ユニット 14 にも適用することができる。

- 20 つまり、光導波板 20 の背面に透明電極 290 を形成し、この透明電極 290 とアクチュエータ部 22 の上面に設けられた一对の電極 48a 及び 48b との間に電圧 ($V_c > V_a$ 、 $V_c > V_b$) を印加すると、両者の間に静電気が発生する。

- ここで、アクチュエータ部 22 の自然状態において消光の場合を考えたとき、
25 当該アクチュエータ部 22 をオン動作させて発光させる場合、一对の電極 48a 及び 48b 間の電圧 ($V_a < V_b < V_c$) によってアクチュエータ部 22 が光導波板 20 に向かって屈曲変位すると共に、前記静電気の引力によって、画素構成体 30 が光導波板 20 側に急速に接近し、発光状態となる。反対に、透明電極 290 と一对の電極 48a 及び 48b との間に電圧を印加しない状態 ($V_a \approx V_b$)

≒V_c)では、アクチュエータ部22がオフ動作し、アクチュエータ部22の剛性によって光導波板20から隔離し、消光状態となる。

このような静電気を利用した表示ユニット14を多数配列させて構成されたディスプレイ10に対しても、第1～第6の駆動装置200A～200Fを適用さ

5 せることができる。

上述の第1～第6の駆動装置200A～200Fが適用されるディスプレイ10においては、アクチュエータ部22の構成、特に、形状保持層46を1層構造としたが、その他、図44に示すように、形状保持層46を多層構造とし、各層に一对の電極48a及び48bを互い違いに形成するようにしてもよい。図44
10 の例では、1層目の形状保持層46aの下面と2層目の形状保持層46bの上面にカラム電極48bを形成し、1層目と2層目の間にロウ電極48aを形成した例を示す。このように、形状保持層46を多層にして一对の電極48a及び48bを互い違いに形成することにより、アクチュエータ部22のパワー（変位力）を向上させることができ、画素構成体30（図2参照）の隔離性を向上させるこ
15 とができる。

ところで、上述の第1～第6の駆動装置200A～200Fにおいては、補正データメモリ226に格納する補正のための情報として、図45に示すように、少なくともドット毎の輝度ばらつきを補正するための輝度補正データが展開された輝度補正テーブル600を用いるようにしてもよい。この場合、補正データメ
20 モリ226に展開された輝度補正テーブル600と第2の読出し回路234が輝度補正手段602として機能することになる。

ここで、輝度補正機能を持ったディスプレイ10の製造過程、特に、輝度補正テーブル600の作成過程について図46～図55を参照しながら説明する。

この輝度補正テーブルの作成過程は、まず、図46のステップS1において、
25 前記ディスプレイ10に一樣の画像を表示し、全ドット26の輝度を検出する。

具体的には、ディスプレイ10の全ドットに対して例えばグレースケールの中
間レベル（フルスケールとして256の階調レベルとしたとき、例えば128の
階調レベル）の信号を与えて表示させ、この状態で例えばCCDカメラで全ド
ットの各輝度を測定して、このディスプレイ10の実測輝度分布を求める。

その後、ステップS2において、各ドット26の輝度目標値を算出し、次いで、ステップS3において、各ドット26の輝度目標値に基づいて各ドット26についての輝度補正係数を算出する。具体的には、測定した各ドット26の輝度実測値に基づいて、前記実測輝度分布の平滑化処理を行い、理論輝度分布（輝度目標値の分布）を求める。平滑化処理としては、例えば平均化処理、最小自乗法、高次曲線近似等が挙げられる。

なお、図47及び図48に、例えば1行目の各ドットの輝度分布を示す。これらの図において、×で示すプロットが実測輝度分布であり、●で示すプロットが理論輝度分布を示す。

図47に示すように、実測輝度分布における各ドットの輝度実測値のばらつきが小さく、平滑化処理によって滑らかな理論輝度分布（曲線B参照）となる場合は、すべてのドットについて輝度補正を行う。

輝度補正の具体的手法について説明すると、図47のドット#1、#3、#4、#6等に示すように、輝度実測値が輝度理論値よりも大きい場合は、補正係数として1未満の値を用い、

$$\text{輝度実測値} \times \text{補正係数} = \text{輝度理論値}$$
となる補正係数を当該ドットの輝度補正データとして輝度補正テーブル600に登録する。

一方、図47のドット#2、#5、#7等に示すように、輝度実測値が輝度理論値よりも小さい場合は、補正係数として1を用い、該補正係数を当該ドットの輝度補正データとして輝度補正テーブル600に登録する。この結果、×をプロットした実測輝度分布よりも均一化された輝度分布（曲線A参照）が得られる。

完成したディスプレイ10によっては、図48に示すように、局部的に輝度実測値が低い場合がある。図48では、ドット#3と#7が極端に低くなっており、そのまま平滑化処理しても、曲線Cに示すように、理論輝度分布が滑らかにならないだけでなく、平均輝度を不要に低下させてしまう場合がある。

このような場合は、輝度実測値が極端に低いドットを無視して平滑化処理を行うことにより、曲線Dに示すように、滑らかな曲線を有する理論輝度分布を求める。輝度補正の具体的手法は上述と同様である。

このように、前記輝度補正手段602を用いることにより、製造上の各ドットの輝度ばらつきが吸収され、画質の向上を図ることができる。

- 前記輝度補正手段602としては、上述の手法のほか、いわゆる移動平均化を採用するようにしてもよい。この移動平均化は、図49A及び図49Bに示すように、1つのドット26（中央のドット26）とその周辺に配列された複数のドット26の各輝度値を平均し、該平均値を中央のドット26の輝度目標値とし、該中央のドット26の実測輝度値と輝度目標値に基づいて、中央のドット26の輝度補正係数を求めていく方法である。

- 例えば、図50に示すように、横軸xに実測輝度値（補正前の輝度値：入力輝度）、縦軸yに目標輝度値（補正後の輝度値：出力輝度）をとったとき、実測輝度値が L_j 、輝度目標値が L_c の場合、輝度補正係数として、直線 $y = (L_c / L_j) x$ 上の値が選ばれることになる。なお、図50において、 L_{im} は最大入力階調を示し、 L_{om} は最大出力階調を示す。

- 中央のドット26の周辺に配列された複数のドット26は、垂直方向に並ぶ $2m+1$ 行分のドット群に含まれ、かつ、水平方向に並ぶ $2n+1$ 列分のドット群に含まれるようにしてもよい。図49Aでは、 $2m+1$ 行 \times $2n+1$ 列にて構成される領域Z1内に配列された複数のドット26を選択した例を示し、図49Bでは、 $2m+1$ 行 \times $2n+1$ 列にて構成される領域に収まるほぼ円形の領域Z2内に配列された複数のドット26を選択した例を示す。

- また、1つの表示ユニット14について、垂直方向にM個のドット26が配列され、水平方向にN個のドット26が配列され、合計で $M \times N$ 個のドット26を有する場合に、前記 m 及び n は、 α 及び β をそれぞれ1以上の変数としたとき、

$$(1/2) M \leq 2m+1 \leq \alpha M$$

$$(1/2) N \leq 2n+1 \leq \beta N$$

- とする。

ここで、 α と β の決め方について説明する。まず、 α 及び β を大きくすると、平均化のための範囲が広がるため、輝度目標値が当該ドット26の実力（発光能力）と大きく異なってくる場合がある。その結果、輝度補正係数の上限を超えてしまうドット26が多く現れてしまうことがある。そこで、 α 及び β は、輝度補

正係数が上限値を超えるドット26の数が所定数以下となるように設定する。例えば、 α 及び β は、5以下、特に3以下が好ましい。

- このようにすれば、表示ユニット14内の輝度分布のばらつきを抑制しつつ、継ぎ目も目立たなくでき、しかも、表示ユニット14の個々の輝度を生かすことができ、明るく発光させることができる表示ユニット14を必要以上に輝度低下させることのないようにすることができる。

- また、全てのドット26について輝度目標値を算出した後の処理としては、例えばボトムアップ法やトップダウン法がある。ボトムアップ法は、図51に示すように、まず、ステップS101において、算出された全輝度目標値のうち、最小値を示すドットを検索する。その後、ステップS102において、前記検索されたドットについて、現在の輝度目標値を一定値だけ向上させて新たな輝度目標値とする。

- このボトムアップ法によれば、表示ユニット14間において画像が不連続になるという不都合が解消され（連続面の維持）、しかも、表示ユニットの表示能力を最大まで引き出すことができる。

一方、トップダウン法は、図52に示すように、まず、ステップS201において、算出された全輝度目標値のうち、予め設定しておいたしきい値を超えるドット26を検索する。その後、ステップS202において、前記検索されたドット26について、現在の輝度目標値をしきい値まで低減させる。

- このトップダウン法においても、表示ユニット14間において画像が不連続になるという不都合を解消することができる。

- 上述の輝度補正係数の算出に当たっては、色温度を加味して行うことが好ましい。具体的には、図53に示すように、まず、ステップS301において、前記算出された各ドットの輝度目標値（便宜的に f_r とする）について、それぞれ配色に応じた規格化を行う。この規格化は、各配色のレベルを揃えるために行うもので、輝度目標値 f_r に規格化係数 K_r の逆数 $1/K_r$ を乗算することにより行われる。これによって規格化後の値（規格化値） g_r が求まる。

その後、ステップS302において、規格化値 g_r が一定範囲に入るように修正を加えて、修正規格化値 $d g_r$ を得る。その後、ステップS303において、

それぞれ配色に応じた復元処理を行って色温度が加味された新たな輝度目標値 dfr を得る。例えば、以下のような演算を行う。

$$dfr = h \cdot Kr \cdot dgr$$

- ここで、 h は色温度調節定数であり、例えば赤みがかった画像にしたいとき、
- 5 赤について $h = 1.0$ とし、赤以外の配色について $h = 0.9$ とする。これによって、赤に対応するドットが強調されることになる。

- 上述の輝度補正係数は、図 5 4 に示すように、横軸 x に入力階調、縦軸 y に出力階調をとったとき、直線 A に示すように、原点を通る直線 $y = Dx$ 上の値が選ばれるようになっている。従って、例えば輝度補正係数に修正を加える場合は、
- 10 その傾き D を変更することが考えられる。図 5 4 において、変更後の直線を破線 B で示す。

具体的な演算としては、入力階調を最大で 128 階調としたとき、

$$\text{出力 } y = (\text{補正值} / 128) \times \text{入力 } x$$

となる。

- 15 しかし、本実施の形態では、輝度補正係数に対する修正として、図 5 5 に示すように、原点を必ずしも通らない直線（破線 C 参照）への変更も可能である。即ち、輝度補正係数として直線 $y = Ex \pm F$ 上の値を選ぶことができる。これを実現させるためには、例えば入力階調の最大幅を 64 階調まで低減させ、あまったビット数に切片データ（直線 $y = Ex \pm F$ における F ）を割り当てれば、メモリ
- 20 容量の増大を回避することができる。

この場合、具体的な演算としては、入力階調を最大で 64 階調としたとき、

$$\text{出力 } y = (\text{補正值①} / 64) \times \text{入力 } x \pm \text{補正值②}$$

となる。

- この補正方式を採用することで、一補正值②とした場合においては、ある階調
- 25 から点灯しはじめるドット 26 に対して適切な輝度補正を行うことができ、+補正值②とした場合においては、低階調領域で階調表現が難しいドット 26 に対して適切な輝度補正を行うことができる。

また、上述の輝度補正係数の算出においては、表示ユニット 14 に配列された多数のドット 26 のうち、縦目近傍のドット 26（周辺部分のドット 26）の

輝度が中央部分のドット26の輝度よりも高くするような値に設定することが好ましい。これにより、表示ユニット14間の継ぎ目を目立たなくすることができる。

- 5 ところで、多数の表示ユニット14を配列してディスプレイ10を構成する場合、ある規則性をもって配列することが好ましい。その配列決定方法について図56～図60Bを参照しながら説明する。

- 10 この配列決定方法は、図56に示すように、まず、ステップS401において、各表示ユニット14についてそれぞれ特性値を得る。特性値としては、表示ユニット14を構成する複数のドット26の平均輝度と、ドット26の欠損数が挙げられる。例えば、表示ユニット14内の数点のドット26について、輝度を測定し、その平均値を取得し、該平均値を平均輝度とする。

- 15 その後、ステップS402において、前記得られた特性値に基づいて表示ユニットをランク分けする。ランク分けは、例えば図57Aに示すように、平均輝度が1000以上で、かつ、欠損数が1以下の場合にAランク、平均輝度が900以上、1000未満で、かつ、欠損数が2以上、5以下の場合にBランク、平均輝度が900未満で、かつ、欠損数が6以上の場合にCランクとする。

- 20 更に、これら表示ユニット14について、得られたランク（個別ランク）に基づいて平均輝度を優先させて見た場合の総合ランクにランク分けする。例えば、総合ランクAは、平均輝度によるランクがAランクであって、かつ、欠損数によるランクがAランクのものが選ばれ、総合ランクBは、平均輝度によるランクがAランクであって、かつ、欠損数によるランクがBランクのものが選ばれる。同様に、総合ランクCは、平均輝度によるランクがBランクであって、かつ、欠損数によるランクがAランクのものが選ばれ、総合ランクDは、平均輝度によるランクがBランクであって、かつ、欠損数によるランクがBランクのものが選ばれ
25 る。

その後、図56のステップS403において、ディスプレイ10における複数の表示ユニット14の配列領域を区分して、各領域に配列すべき表示ユニット14のランクを指定し、次いで、ステップS404において、前記指定に従って表示ユニット14を配列してディスプレイ10を作製する。

一例として、図58A及び図58Bに示すように、ディスプレイ10（10A及び10B）における表示ユニット14の配列領域Z10を中央部分Z11と周辺部分Z12に区分し、中央部分Z11に欠損数によるランクの高い表示ユニット14を配列し、周辺部分Z12に欠損数によるランクの低い表示ユニット14を配列する。

例えば、1台目のディスプレイ10Aについては、中央部分Z11に総合ランクAの表示ユニット14を配列し、周辺部分Z12に総合ランクBの表示ユニット14を配列する。2台目のディスプレイ10Bについては、中央部分Z11に総合ランクCの表示ユニット14を配列し、周辺部分Z12に総合ランクDの表示ユニット14を配列する。

1台目のディスプレイ10Aは、平均輝度のランクがAランクである表示ユニット14で統一しており、2台目のディスプレイ10Bは、平均輝度のランクがBランクである表示ユニットで統一している。そのため、各ディスプレイ10A及び10Bにおいては、輝度分布のばらつきが抑えられ、画質の向上を図ることができると共に、表示ユニット14の継ぎ目が目立たないものとなる。

そして、例えば中央部分Z11に表示ユニット14を配列していく場合においては、例えば図59Aに示すように、中央から渦巻き状に配列したり、図59Bに示すように、十文字順に配列することが好ましい。図59A及び図59Bにおいて、連番は、総合ランクで順序付けられた番号であり、表示ユニット14の配列の順番を示す番号である。一方、周辺部分Z12に表示ユニット14を配列していく場合においては、図60Aに示すように、1つの辺から順番に並べていく方法や、図60Bに示すように、十文字順に配列することが好ましい。

このように、ランク分けされた表示ユニット14を、指定された領域に配列する際に、同一ランク内において順序付けされた表示ユニット14を所定の規則に従って配列することにより、ディスプレイ10全体としてみたとき、滑らかな輝度分布にすることができる。

特に、表示ユニット14の配列領域Z10を中央部分Z11と周辺部分Z12に区分し、中央部分Z11にランクの高い表示ユニット14を配列し、周辺部分Z12にランクの低い表示ユニット14を配列するという手法は、周辺が暗くて

も人の目では気づきにくいという特性を利用したもので、人の目に対する違和感をなくす上で有効となる。

なお、上述した特性値は、前記平均輝度及び欠損数のほかにも、表示ユニット 14 内でのドットの輝度等のばらつきなども利用することができる。また、領域
5 区分も中央部分 Z 1 1 と周辺部分 Z 1 2 の 2 つに分けるほか、様々な区分が考えられる。

また、上述の第 1 ～第 6 の駆動装置 200 A ～ 200 F においては、補正データメモリ 226 に格納する補正のための情報として、図 6 1 に示すように、各ドットの階調レベルに対する表示特性を線形的にするための線形補正データが展開
10 された線形補正テーブル 610 を用いるようにしてもよい。この場合、補正データメモリ 226 に展開された線形補正テーブル 610 と第 2 の読出し回路 234 が線形補正手段 612 として機能することになる。

ここで、線形補正機能について図 6 2 A ～ 図 6 2 C を参照しながら説明する。
まず、線形補正テーブル 610 の作成を行うが、上述の輝度補正の場合と同様に
15 、その前提としてディスプレイ 10 の各ドットの輝度を測定する。

具体的には、ディスプレイ 10 の全ドットに対して例えばグレースケールを段階的に増加させた信号を与えて表示させ、この状態で例えば CCD カメラを用いて、全ドットについてグレースケールの階調レベルの変化に対する輝度の変化特性（発光輝度特性）を測定する。各ドットに対するプロット数は、補正データ
20 メモリ 226 の容量や演算速度に応じて決定される。図 6 2 A に、ある 1 つのドットについての発光輝度特性を示す。

その後、測定した各ドットの発光輝度特性に基づいて、各ドットについて、それぞれ発光輝度特性を線形化するための重み係数を求める。図 6 2 B に、ある 1 つのドットの発光輝度特性に対応する重み係数の変化特性を示す。

25 各ドットについての重み係数は上述の発光輝度特性を求める際にプロットした分だけ求められ、これらプロット数に応じた数分の重み係数の配列が当該ドットに関する線形化のためのルックアップテーブルとして定義される。そして、このようなルックアップテーブルが各ドットについて求められ、線形補正テーブル 610 として補正データメモリ 226 に登録される。なお、プロット間の重み係数

は表示段階において例えば一次近似（折れ線近似）等で求めるようにしてもよい。

- そして、実際の表示段階においては、第1の読出し回路232を通じてあるドットの入力階調レベルが読み出され、第2の読出し回路234を通じて、当該ドットに関するルックアップテーブルから読み出された前記入力階調レベルに対応する重み係数あるいは一次近似で求められた重み係数が読み出され、後段の乗算回路236において、入力階調データ値×重み係数が計算され、線形化階調データとして出力されることになる（図62C参照）。

- このように、前記線形補正手段612を用いることにより、各ドットにおいて、階調レベルの変化に応じて表示特性が線形的に変化することになるため、正確な画像表示が可能になるだけでなく、コントラストの向上を図ることができ、表示画像に鮮鋭感を持たせることができる。

- ところで、ディスプレイ10を通じてテレビ信号の映像を表示する場合は、以下のような線形補正処理が行われる。即ち、例えば現行のカラーテレビ方式では、受像機のコスト低減を図るために送像（送出）側でガンマ補正を行うようにしている。このガンマ補正はあくまでもブラウン管を対象としたものであるため、図63Aに示すような発光輝度特性となる。そのため、ガンマ補正がかけられたテレビ信号の映像をディスプレイ10を通じてそのまま表示すると、画像の高彩度部分の解像度が低下し、鮮鋭感が失われるという問題が生じる。

- そこで、本実施の形態では、図63Bに示すように、ガンマ補正を打ち消すような重み係数の配列を各ドットに関する線形化のためのルックアップテーブルとして定義するようにしてもよい。

- これにより、図63Cに示すように、送出系（送像系）における階調レベルに対する表示特性（ガンマ補正がかけられた表示特性）を線形的に補正することができるため、ガンマ補正されたテレビ信号を表示する場合であっても画像の高彩度部分の解像度が低下するということがなくなり、表示画像に鮮鋭感を持たせることが可能となる。

また、第1～第6の駆動装置200A～200Fにおいては、図64に示すように、1フレーム内の任意のタイミングにおいて光源16のパワーを少なくとも

2段階で切り換える調光制御手段640を有するようにしてもよい。

この調光制御手段640による光源16のパワーの切換えは、信号処理回路206に設けられたタイミング発生回路284からの検出信号Smの入力に基づいて光源駆動回路642で行うようにしてもよい。このタイミング発生回路284は、動画出力機器220から供給される同期信号Ssに基づいて光源16のパワーの切換えタイミングを検出する。

例えば、第2の駆動装置200Bに基づいて説明すると、該第2の駆動装置200Bにおいては、図21に示すように、1枚の画像の表示期間を1フレームとし、該1フレームを例えば63個に等分割した際の1つの分割期間をリニアサブフィールドとしたとき、信号処理回路206は、各ドットについて、それぞれの階調レベルに応じた表示時間を必要なリニアサブフィールドに連続的に割り当ててドットデータを作成するようになっている。

そこで、この例では、図65Aに示すように、63個のリニアサブフィールドの後ろに3つのリニアサブフィールドを加え、第1のリニアサブフィールドLSF1から第63のリニアサブフィールドLSF63までの期間については光源16のパワーを100%とし、後ろの第64のリニアサブフィールドLSF64から第66のリニアサブフィールドLSF66までの期間については光源16のパワーを25%とする。

これにより、各リニアサブフィールドの表示期間がすべて同じであっても、第1のリニアサブフィールドLSF1から第63のリニアサブフィールドLSF63までの各リニアサブフィールドは、第64のリニアサブフィールドLSF64から第66のリニアサブフィールドLSF66までの各リニアサブフィールドの4倍の輝度を有することになる。

従って、図65Bに示すように、階調レベル1を表現する場合は、第64のリニアサブフィールドLSF64にオン信号が出力され、階調レベル2を表現する場合は、第64及び第65のリニアサブフィールドLSF64及びLSF65に連続してオン信号が出力されることになる。また、階調レベル4を表現する場合は、第63のリニアサブフィールドLSF63にオン信号が出力され、階調レベル5を表現する場合は、第63及び第64のリニアサブフィールドLSF63及びLS

F 6 4 にオン信号が連続して出力されることになる。また、階調レベル 1 4 を表現する場合は、第 6 1 ～第 6 5 のリニアサブフィールド L S F 6 1 ～ L S F 6 5 にオン信号が連続して出力されることになる。

- つまり、この例では、3 つのリニアサブフィールド L S F 6 4 ～ L S F 6 6 を
5 加えただけで、いままで 6 4 階調だけしか表現できなかったものが、2 5 6 階調
(0 ～ 2 5 5) まで表現することが可能となる。また、3 つのリニアサブフィールド L S F 6 4 ～ L S F 6 6 を加えるだけであるため、1 フレームが 6 4 個のリニアサブフィールドで構成されたものに対して、1 リニアサブフィールドの表示期間をほとんど変更する必要がなく、設計変更の問題はほとんどない。また、光源 1 6 のパワーが 2 5 % となっている期間が 1 フレームの $3 / 6 6$ という短い期間であるため、白表示を行ったときの輝度低下はほとんどない。

- 上述の例では、6 3 個のリニアサブフィールド L S F 1 ～ L S F 6 3 の後ろに 3 つのリニアサブフィールド L S F 6 4 ～ L S F 6 6 を加えて、光源 1 6 のパワーを 1 0 0 % と 2 5 % で切り換えるようにしたが、その他、図 6 6 A に示すよう
15 に、6 3 個のリニアサブフィールド L S F 1 ～ L S F 6 3 のうち、前半の 3 2 個のリニアサブフィールド L S F 1 ～ L S F 3 2 について光源 1 6 のパワーを 1 0 0 % とし、後半の 3 1 個のリニアサブフィールド L S F 3 3 ～ L S F 6 3 について光源 1 6 のパワーを 5 0 % としてもよい。

- この場合は、各リニアサブフィールドの表示期間がすべて同じであっても、前半の第 1 ～第 3 2 のリニアサブフィールド L S F 1 ～ L S F 3 2 における各リニアサブフィールドは、後半の第 3 3 ～第 6 3 のリニアサブフィールド L S F 3 3 ～ L S F 6 3 における各リニアサブフィールドの 2 倍の輝度を有することになる。

- 従って、図 6 6 B に示すように、階調レベル 1 を表現する場合は、第 3 3 のリニアサブフィールド L S F 3 3 にオン信号が出力され、階調レベル 2 を表現する場合は、第 3 2 のリニアサブフィールド L S F 3 2 にオン信号が出力されることになり、階調 3 を表現する場合は、第 3 2 及び第 3 3 のリニアサブフィールド L S F 3 2 及び L S F 3 3 にオン信号が連続して出力され、階調 5 を表現する場合は、第 3 1 ～第 3 3 のリニアサブフィールド L S F 3 1 ～ L S F 3 3 にオン信号

が連続して出力されることになる。

つまり、この例では、いままで64階調だけしか表現できなかったものが、96階調(0~95)まで表現することが可能となる。また、63個のリニアサブフィールドLSF1~LSF63に対してすべて光源16のパワーを100%とした場合は、低レベルの階調表現をする場合でも光源16のパワーが100%であるのに比して、この例では、光源16のパワーが50%の期間が任意のタイミングで入ってくるため、低消費電力を実現することができる。

また、この例においては、画像メモリ222に蓄積された次のフレームの画像の平均輝度を解析して、その平均輝度が高い画像であれば、該次のフレームは光源16のパワーを100%に固定して63個のリニアサブフィールドLSF1~LSF63による階調表現を行うようにしてもよい。この場合、全体的に輝度が低下して見えるということを防ぐことができる。

なお、光源16としては、応答特性の優れた高速冷陰極管(立ち上がり速度0.1ms以内)やLED(立ち上がり速度20ns以内)又はカーボンナノチューブフィールドエミッタを陰極に配置した蛍光管を用いることができる。

次に、第1~第6の駆動装置200A~200Fにおいて、以下に示すような駆動方法を取り入れるようにしてもよい。

まず、例えば第2の駆動装置200Bでの通常の駆動について説明すると、図54Aに示すように、1つのドットについて見た場合に、該ドットの階調レベル

に応じてオフ信号を出力すべき期間とオン信号を出力すべき期間が決定される。

そして、オフ信号を出力すべき期間においては、図67Aに示すように、カラム電極48bに例えば0V、図67Bに示すように、ロウ電極48aに例えば55V(固定)がそれぞれ印加され、図67Cに示すように、当該ドットにはその電位差である55Vが印加されて、結果的に消光状態となる。そして、オン信号を出力すべき期間に差し掛かった時点で、図67Aに示すように、カラム電極48bに例えば最大60V、図67Bに示すように、ロウ電極48aに例えば55V(固定)がそれぞれ印加され、図67Cに示すように、当該ドットにはその電位差である-5Vが印加されて、発光状態となる。

この通常の動作では、ドット毎に1フレームの開始時点から階調表現が行われ

るため、フレームの開始時点で画素構成体30を光導波板20から十分に隔離させる必要があるが、画素構成体30の隔離時の応答が遅いことに起因して、もしくは経時的に画素構成体30の隔離性が損なわれていき、画素構成体30の隔離時の応答が遅くなり、最悪の場合は、画素構成体30が光導波板20にくっついてたまま隔離しないことが生じる可能性がある。

図68A及び図68Bに、前記通常動作でのドット26の発光特性を測定した実験結果を示す。この実験は、あるドット26への印加電圧 V_c の波形（図68A参照）を計測しながら、当該ドット26から散乱される光の強度変化（ I_d ）をアバランシェ・フォト・ダイオード（APD）で測定したものである。図68Bから、この発光特性は1フレームの開始時点からゆっくりとオフ状態に向っており、1フレーム内でのオフ応答が遅いことがわかる。

これを防止するために、ロウ電極48aに印加すべき電圧を例えば100Vにした場合、オン信号の出力期間において発光状態を実現させるためには、オン信号の期間においてカラム電極48bに印加すべき電圧を105Vにしなければならない。この場合、ドライバIC210Bの耐圧を大きくする必要があり、その分、ドライバIC210Bが大きくなり、高価となる。

そこで、本例では、図69A～図69Cに示すように、1フレームの最初の所定期間（準備期間 T_p ）において、全ドットを確実に隔離させるための電圧（隔離電圧）を印加する。この準備期間 T_p としては、1フレーム全体（例えば $1/60\text{Hz} = 16.7\text{ms}$ ）に対して、発光輝度にほとんど影響を与えない程度の時間（例えば 1msec ）を割り当てる。

そして、例えば1フレームが開始した時点で準備期間 T_p に入り、図69Aに示すように、全ドットのカラム電極48bに例えば0V、図69Bに示すように、ロウ電極48aに隔離電圧、例えば100V以上をそれぞれ印加し、図69Cに示すように、全ドットにその電位差である100V以上を印加させる。これによって、全ドットは、1フレームの開始と共に、確実に消光状態となり、ほとんど部品を追加することなく、画素構成体30の隔離特性の向上を図ることができ、ディスプレイ10の歩留まりを向上させることができる。

図70A及び図70Bに、前記準備期間を設けた場合でのドット26の発光特

性を測定した実験結果を示す。この実験も、あるドット26への印加電圧 V_c の波形（図70A参照）を計測しながら、当該ドット26から散乱される光の強度変化（ I_d ）をアバランシェ・フォト・ダイオード（APD）で測定したものである。図70Bから、この発光特性は1フレームの開始時点から急峻にオフ状態

5 に向かっており、1フレーム内でのオフ応答が非常に速いことがわかる。

この準備期間 T_p に印加される離隔電圧はロウドライバで発生されるため、ドライバIC210Bの耐圧以上の電圧、即ち、画素構成体30を十分に離隔方向に変位させる電圧を設定することができる。従って、ドライバIC210Bを変更する必要はない。

10 また、ロウ電極駆動回路202は、例えば図71に示すように、全ドットを共通に駆動できる回路であり、簡単に、かつ、安価に実現可能である。図71に示す回路の動作について簡単に説明すると、準備期間 T_p では、第1の入力端子620に高レベル信号、第2の入力端子622に低レベル信号がそれぞれ入力される。これにより、第1のフォトカプラ624がオン状態、第2のフォトカプラ626がオフ状態となって、後段のCMOSトランジスタ628の各ゲートに高レベル信号が印加され、その結果、NMOSトランジスタ T_{r1} がオンとなり、出力端子630から高レベル信号（100V）が出力されることになる。

15

一方、準備期間 T_p 以外の期間では、第1の入力端子620に低レベル信号、第2の入力端子622に高レベル信号がそれぞれ入力される。これにより、第1のフォトカプラ624がオフ状態、第2のフォトカプラ626がオン状態となつて、後段のCMOSトランジスタ628の各ゲートに低レベル信号が印加され、その結果、PMOSトランジスタ T_{r2} がオンとなり、出力端子630から低レベル信号（55V）が出力されることになる。

20

ところで、上述の第3～第6の駆動装置200C～200Fにおいては、図31～図33にも示すように、非選択中のドット26にオフ信号が供給された際に、当該ドット26に対して高電圧が印加されることから、画素構成体30を確実に光導波板20から離隔させることができ、コントラストの向上を図ることができる。また、非選択信号の電圧（絶対値）をより小さい値に設定することができる。例えば図33の例では、非選択信号の電圧を110Vから例えば80Vに小

25

さくすることができ、消費電力の低減に貢献させることができる。

- 更に、上述の第1、第3及び第5の駆動装置200A、200C及び200E
が示すサブフィールド駆動や第2、第4及び第6の駆動装置200B、200D
及び200Fが示すリニアサブフィールド駆動において、画像処理による多階調
5 化（例えば誤差拡散法やディザ法など）を加えることによって、表現できる階調
数を増やすことができる。

- また、上述のようなサブフィールド駆動やリニアサブフィールド駆動を用いず
に、画像処理による階調表現のみを使用することで、各ドットはオン状態あるい
はオフ状態で固定となるため、消費電力の低い静止画像を表示することができ、
10 例えば電子ポスターに用いて好適である。この場合、表示する静止画像を別の画
像に描き替えるときのみ、ドットを変位駆動すればよいので、消費電力を大幅に
低減することができる。

- 更に、表示パターンによっては、一定の静止画像を表示する領域と動画像を表
示する領域を混在させる場合があるが、このような表示パターンに対応させるた
めに、表示コントローラを動画対応の回路系（サブフィールド駆動やリニアサブ
15 フィールド駆動）と静止画対応の回路系（画像処理による階調表現のみ）の2系
統を用意することで、動画／静止画の混在表示を消費電力を大幅に抑えて行うこ
とができる。

- これらの表示形態は、例えば地上波、インターネット、電話回線、衛星あるい
20 はケーブルテレビにおける集中局からコンテンツ（デジタルコンテンツやアナロ
グコンテンツ）を配信する広告等の表示に好適である。

- 特に、インターネットを用いた場合、圧縮処理された静止画もしくは動画ファ
イルを、コンテンツ配信用集中局から配信することが好ましい。集中局から配信
されたファイルは、インターネット接続されたディスプレイ側で解凍され、表示
25 データとなる。この場合、画像データ処理回路224の preceding、圧縮ファイルデ
コード回路を設ければよい。また、ディスプレイ側（コンテンツ受信側）に、ハ
ードディスク等の外部記憶装置を設けることで、画像コンテンツを記憶させてお
き、表示時には、この外部記憶装置から画像コンテンツを読み出すようにしても
よい。この場合、集中局から配信されるコンテンツを、一旦、ディスプレイ側の

外部記憶装置に蓄積することができる。

このような方法により、インターネット等で複数のディスプレイと集中局を接続させることで、集中局から、ディスプレイの設置場所、時間帯等に合わせた最適なコンテンツの表示を一括集中管理することができる。

- 5 ここで、上述の機能を実現する1つの使用形態（第1の具体例に係る使用形態）を図72に基づいて説明する。

- この第1の具体例に係る使用形態は、図72に示すように、例えば画像メモリ222として、静止画用のフレームバッファ700と動画用のフレームバッファ702を設置する。そして、例えばネットワーク704からの各種データを受信して後段の回路系に出力するインターフェース回路706と、該インターフェース回路706から出力されるデータから画像に関するファイル（静止画ファイルや動画ファイル）と制御データとに分離するデータ分離回路708と、該データ分離回路708からの制御データに基づいて、表示コントローラ228を例えば表示ユニット14単位に制御（静止画に対応する制御と動画に対応する制御）を行う出力制御回路710と、画像データ処理回路224の前段に設置され、かつ、圧縮された画像に関するファイルを解凍して静止画データと動画データに復元する圧縮ファイルデコーダ回路712とを設けることで実現することができる。
- 10
15

- これにより、集中局714からネットワーク704を介してインターフェース回路706にて受信されたデータがデータ分離回路708にて画像に関するファイルと制御データとに分離され、それぞれ圧縮ファイルデコーダ回路712及び出力制御回路710に供給される。
- 20

- 圧縮ファイルデコーダ回路712は、供給された画像に関するファイルを解凍して静止画データと動画データに復元し、後段の画像データ処理回路224に出力する。画像データ処理回路224は、復元した静止画データを静止画用のフレームバッファ700に格納し、動画データを動画用のフレームバッファ702に格納する。
- 25

一方、出力制御回路710は、データ分離回路708からの制御データに基づいて表示コントローラ228を制御する。ここで、制御データとしては、例えば静止画を表示する表示ユニット14のアドレスデータ等を用いることができる。

出力制御回路 710 は、この制御データに基づいて表示コントローラ 228 における第 1 及び第 2 の読出し回路 232 及び 234 やデータ転送部 230 を静止画用と動画用に分離する。

- これにより、表示コントローラ 228 のうち、静止画用に振り分けられた回路系によって、静止画用のフレームバッファ 700 から静止画データが読み出されて、アドレスデータが示す複数の表示ユニット 14 を通じて静止画が表示され、動画用に振り分けられた回路系によって、動画用のフレームバッファ 702 から動画データが読み出されて、アドレスデータが示す複数の表示ユニット 14 以外の複数の表示ユニット 14 を通じて動画が表示されることになる。

- 更に、第 2 の実施の形態に係るディスプレイシステムとしては、個々のディスプレイ 10 において、電源電流等をモニタし、その結果を、それぞれディスプレイ 10 のステータス情報として、集中局 714 に定期的に送信するようにしてもよい。

- この場合、図 73 に示すように、電源部 208 に監視回路 720 を設け、その出力をステータス情報として送信するインターフェース回路 706 を設けることで実現される。これにより、集中局 714 から遠隔地にある複数のディスプレイ 10 が故障しているかどうかを管理することが可能となる。

- 次に、第 3 の具体例に係る使用形態は、経時変化に伴う輝度低下を補正するというものである。つまり、長時間、表示駆動をさせていると、時間の経過に伴って、ドットのオン特性（画素構成体 30 が光導波板 20 の一主面に接触する特性）が悪くなり、表示輝度の低下を引き起こすおそれがある。これを防止するために、ドットのオン電圧を小さく（絶対値を大きく）することで、表示輝度を初期段階とほぼ同様のレベルに維持させることができる。

- 具体的な回路構成としては、図 74 に示すように、電源部 208 内に設置された各種電圧生成系（ロウ電極 48a に印加されるロウ電圧を生成するロウ電圧生成系 722、カラム電極 48b に印加されるオン電圧を生成するオン電圧生成系 724 及びカラム電極 48b に印加されるオフ電圧を生成するオフ電圧生成系 726）のうち、例えばオン電圧生成系 724 において、可変電圧が生成できるようにする。図 74 の例では、可変抵抗 728 を設けた例を示す。そして、電源部

208の前段に集中局714からの電圧変更に関する情報を受信するインターフェース回路706と、該インターフェース回路706からの前記情報に基づいて可変抵抗728を制御して前記オン電圧を所望の電圧に設定する電圧制御回路730とを設けて構成する。

- 5 そして、工場において、輝度低下の監視に使用されるディスプレイ10で計測を行った結果を集中局714で管理し、各地域に設置されたディスプレイ10のうち、輝度が低下する時期に該当するディスプレイ10に対して電圧変更に関する情報をネットワーク704を介して送信する。ディスプレイ10側では、集中局714からの前記情報をインターフェース回路706を介して受信し、オン電
- 10 圧生成系724で生成されるオン電圧を所望の電圧に変更する。

例えば、設置時点において、ロウ電圧が50V、オン電圧が50Vである場合、オン動作すべきドットには0Vが印加されることになる。そして、経時変化によって、輝度が低下し始めた時期に、電圧変更の情報が供給されることで、オン電圧が例えば52Vに変更される。これによって、オン動作すべきドットには0Vよりも低い-2Vが印加され、画素構成体30は更に光導波板20に向かって変位することになり、オン時の輝度が向上することになる。

- 15 更に時間が経過して輝度が低下する時期に、再び電圧変更の情報が供給されることで、オン電圧が例えば54Vに変更される。これによって、オン動作すべきドットには0Vよりも低い-4Vが印加され、画素構成体30は更に光導波板20
- 20 0に向かって変位することになり、オン時の輝度が向上することになる。

- 上述の使用形態では、工場での監視用のディスプレイ10を使って輝度が低下する時期を割り出すようにしたが、その他、現場の管理人から電子メールや電話等を使って輝度が低下していることを連絡してもらい、この輝度低下の連絡に基づいて、当該ディスプレイ10に向かって集中局714から電圧変更の情報を送信するという方法も好ましく採用される。
- 25

上述の例では、ネットワーク704を使用して遠隔操作した例を示したが、もちろん、ディスプレイ10自体に電圧を変更する機能を持たせるようにしてもよい。例えば、電圧制御回路730内に設置された複数のレジスタに、予め輝度が低下する時期を示す時間情報と可変抵抗728に供給する電圧値をそれぞれ格納

しておき、該電圧制御回路 730 の前段に接続されたタイマー 732（図 74 参照）からの時間情報がレジスタ内の時間情報の 1 つと一致したときに、当該レジスタに格納された電圧値によって可変抵抗 728 を制御して、所望のオン電圧にすることで輝度の低下を抑えることができる。

- 5 また、他の例としては、複数の表示ユニット 14 のうち、例えば表示画面の周辺に配列された表示ユニット 14 にダミーのアクチュエータ部 22 を作り込んでおき、このアクチュエータ部 22 の変位状態をセンサ（歪みゲージなど）で検出し、該ダミーのアクチュエータ部 22 におけるオン動作時の変位に基づいて輝度が低下しているか否かを判別する、というものである。

- 10 この判別の手法としては、図 75 に示すように、多数のダミーのアクチュエータ部 22 の群 734 からそれぞれセンサを通じて出力される検出信号を発光輝度計算部 736 に供給し、該発光輝度計算部 736 において、前記検出信号の束から表示画面の全体の輝度を近似計算させる。一方、電圧制御回路 730 内のレジスタにしきい値を格納しておく。そして、電圧制御回路 730 は、発光輝度計算部 736 からの近似値が該しきい値よりも低下したときに、全体の輝度が低下したものと
- 15 し、オン電圧生成系 724 の可変抵抗 728 を制御し、所望のオン電圧にする。これによって、発光輝度を初期状態に維持させることができる。

- また、他の例としては、図 76 に示すように、ディスプレイ 10 の表示面を左右に移動するラインセンサ 740 を設置し、定期的にディスプレイ 10 において白表示を行いながらラインセンサ 740 を駆動し、発光輝度をラインセンサ 740 で検出するという手法も好ましく採用される。
- 20 この場合も、ラインセンサ 740 から順次出力される撮像信号を発光輝度計算部 736 に供給し、該発光輝度計算部 736 において、連続的に供給される撮像信号に基づいて表示画面の全体の輝度を計算させる。電圧制御回路 730 内のレジスタにはしきい値を格納しておき、発光輝度計算部 736 からの計算値が該しきい値よりも低下したときに、全体の輝度が低下したものと

- 25 し、オン電圧生成系 724 の可変抵抗 728 を制御し、所望のオン電圧にする。これによって、発光輝度を初期状態に維持させることができる。

上述の例は、カラム電極 48b に印加されるオン電圧を制御することによって

輝度補正を行った場合であるが、その他、光源 16 を制御することでも輝度補正を実現することができる（第 4 の具体例に係る使用形態）。

光源 16 として、例えば冷陰極管等を用いた場合は、図 77 に示すように、複数本の冷陰極管 742 を束ねてリフレクタ（図示せず）内に設置することで 1 つの光源 16 を構成することができる。この場合、規定の数（例えば 12 本）の冷陰極管 742A に加えて、複数（例えば 4 本）の予備の冷陰極管 742B を設置し、予備の冷陰極管 742B と電源 744 との間にそれぞれスイッチ Sw1、Sw2、・・・、Sw_n を挿入接続しておく。そして、光源 16 の電流を電流検出手段 746 を用いて監視し、電流検出手段 746 からの電流値に基づいて、光源 16 から発する光量が低下したか否かを判別し、低下した場合は、スイッチング制御回路 748 を通じて、予備の冷陰極管 742Bの中から所定数（例えば 1 本）の冷陰極管 742B に対応するスイッチをオンにして、光量を増大させる。

もちろん、この光源 16 による輝度補正は、以下のような手法を採用するようにしてもよい。まず、現場の管理人から輝度が低下していることを連絡してもらい、この連絡に基づいて集中局 714 からネットワーク 704 を介して輝度補正を行うべき情報を流す。該当するディスプレイ 10 は、インターフェース回路 706 を通じて、当該情報を受け取って、スイッチング制御回路 748 に供給する。スイッチング制御回路 748 は、供給された情報に基づいて予備の冷陰極管 742B の中から所定数（例えば 1 本）の冷陰極管 742B に対応するスイッチをオンにする。これによって光源 16 の光量が増大し、輝度が向上することとなる。

ところで、使用時間の経過に伴って、色フィルタの蛍光顔料の退色が進み、特に青色の色フィルタの退色が進行することが知られている。そこで、予備の冷陰極管 742B として少なくとも 1 本の青色を発光する冷陰極管を設置しておき、現場からの退色している旨の連絡に基づいて、前記予備としての青色の冷陰極管を点灯させるようにしてもよい。

また、予備の冷陰極管 742B の選択的 point に加えて、光源 16 を冷却するためのファン 750 の出力を調整するようにしてもよい。これにより、急激な温度変化を抑えることができ、長時間の使用が可能となると共に、温度変化に伴う輝

度むらなどを抑えることができる。この場合、図 7 7 に示すように、例えばインターフェース回路 7 0 6 からの選択的点灯に関する情報に基づいてファン 7 5 0 を駆動制御するファン駆動制御回路 7 5 2 を設ければよい。

- 5 上述の例では、表示コントローラ 2 2 8 の周辺装置を制御することで輝度調整を行った場合を示したが、その他、図 7 8 に示すように、表示コントローラ 2 2 8 の補正データメモリ 2 2 6 内に論理的に割り付けられた輝度補正テーブル 6 0 0 内の値を変えることで、輝度調整を行うようにしてもよい（第 5 の実施の形態に係るディスプレイシステム）。

- 10 この場合、図 7 8 に示すように、あるディスプレイ 1 0 の輝度が低下した時点で、例えば集中局 7 1 4 から当該ディスプレイ 1 0 に対して、輝度が低下したときに使用すべき輝度補正值の群をネットワーク 7 0 4 を介して送信する。当該ディスプレイ 1 0 においては、集中局 7 1 4 からの補正值をインターフェース回路 7 0 6 を通じて受け取る。後段のテーブル作成部 7 6 0 は、受け取られた補正值に基づいて新たな輝度補正テーブルを作成し、補正データメモリ 2 2 6 に格納さ
15 れている輝度補正テーブル 6 0 0 に書きする。

新たな輝度補正テーブル 6 0 0 からの各種輝度補正值によって、輝度の低下が抑えられるように各ドットが動作するため、表示輝度を初期段階とほぼ同様のレベルに維持させることができる。

- 20 この輝度補正テーブル 6 0 0 を書きする手法は、集中局 7 1 4 からの供給のほか、図 7 4 と同様に、タイマー 7 3 2 からの時間情報に基づいてテーブル作成部 7 6 0 で新たな輝度補正テーブル 6 0 0 を作成するようにしてもよいし、図 7 5 や図 7 6 と同様に、ダミーのアクチュエータ部 2 2 の群 7 3 4 あるいはラインセンサ 7 4 0 から発光輝度計算部 7 3 6 を通じて出力された計算値に基づいて、
25 テーブル作成部 7 6 0 で新たな輝度補正テーブル 6 0 0 を作成するようにしてもよい。

輝度補正テーブル 6 0 0 の書換えは、輝度低下の補償手段としてだけでなく、退色によるホワイトバランスのいずれも補償することができる。例えば、青色が退色した場合、青色のみの輝度レベルを向上させるように、輝度補正係数の書換えを行うことで、ホワイトバランスを初期段階とほぼ同じレベルに維持させるこ

とができる。

このように、図 7 3～図 7 8 に示す第 2～第 5 の具体例に係る使用形態を採用することで、ディスプレイ 1 0 に対するメンテナンスをネットワーク 7 0 4 を利用して、あるいは自己診断的に自動的に行うことが可能となる。通常、多数の表示ユニット 1 4 が配列されたディスプレイ 1 0 に対するメンテナンスにおいては、簡単な作業であっても、一応、メンテナンス作業員が現場まで駆けつけて修理を行うようにしている。そのため、メンテナンスにかかる費用が莫大になり、ディスプレイ 1 0 の普及にとって思わしくない。

しかし、上述の第 2～第 5 の具体例に係る使用形態を採用すれば、輝度調整などの簡単なメンテナンス作業を自動的に行うことができ、メンテナンスにかかる費用の大幅なる低減を図ることができる。また、1 つの輝度調整でも各種使用形態に応じてメンテナンス料金を設定することで、きめ細かなメンテナンスサービスを提供することができ、ディスプレイ 1 0 の普及に貢献することができる。

そして、本実施の形態に係るディスプレイ 1 0 の表示原理を用いれば、そのまま、光出力の ON/OFF 及び選択的な光出力を行う光スイッチを構成することができる。即ち、光が導入され、漏れることなく伝える光導波路として機能する光導波体と、該光導波体の一方に対向して設けられ、かつ、1 つ又は多数の光スイッチ接点に対応した数のアクチュエータ部が配列された駆動部を具備し、入力される光スイッチ制御信号に応じて前記光導波体に対する前記アクチュエータ部の接触・離隔方向の変位動作を制御して、前記光導波体の所定部位の漏れ光を制御することにより、光出力の ON/OFF 及び選択的に特定の出力にのみ光を取り出す光スイッチを構成することができる。

なお、この発明に係る表示装置の製造方法は、上述の実施の形態に限らず、この発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。

請求の範囲

1. 複数の表示用素子(26)が配列された表示ユニット(14)が複数配列されて構成された表示装置の製造方法において、

- 5 前記表示装置(10)に一樣の画像を表示し、各表示用素子(26)の輝度を検出する工程と、

前記各表示用素子(26)の輝度目標値を算出する工程と、

前記各表示用素子(26)の輝度目標値に基づいて前記各表示用素子(26)についての輝度補正係数を算出する工程とを有することを特徴とする表示装置の製造方法

10 。

2. 請求項1記載の表示装置の製造方法において、

前記輝度目標値の算出は、当該表示用素子(26)とその周辺に配列された複数の表示用素子(26)の輝度を平均し、該平均値を当該表示用素子(26)の輝度目標値とする

- 15 することを特徴とする表示装置の製造方法。

3. 請求項2記載の表示装置の製造方法において、

当該表示用素子(26)の周辺に配列された複数の表示用素子(26)は、垂直方向に並ぶ $2m+1$ 行分の表示用素子(26)群に含まれ、かつ、水平方向に並ぶ $2n+1$ 列分の表示用素子(26)群に含まれることを特徴とする表示装置の製造方法。

20

4. 請求項3記載の表示装置の製造方法において、

1つの前記表示ユニット(14)について、垂直方向に M 個の表示用素子(26)が配列され、水平方向に N 個の表示用素子(26)が配列され、合計で $M \times N$ 個の表示用素子(26)を有する場合に、

25

前記 m 及び n は、 α 及び β をそれぞれ1以上の変数としたとき、

$$(1/2)M \leq 2m+1 \leq \alpha M$$

$$(1/2)N \leq 2n+1 \leq \beta N$$

であることを特徴とする表示装置の製造方法。

5. 請求項 4 記載の表示装置の製造方法において、

前記 α 及び β は、

前記輝度補正係数が上限値を超える表示用素子 (26) の数が所定数以下となるよ

5 うに設定されることを特徴とする表示装置の製造方法。

6. 請求項 1 記載の表示装置の製造方法において、

算出された前記輝度目標値のうち、最小値を示す表示用素子 (26) を検索する第
1 の工程と、

10 検索対象の表示用素子 (26) について、現在の輝度目標値を一定値だけ向上させ
る第 2 の工程とを有することを特徴とする表示装置の製造方法。

7. 請求項 1 記載の表示装置の製造方法において、

算出された前記輝度目標値のうち、しきい値を超える表示用素子 (26) を検索す

15 る工程と、

検索対象の表示用素子 (26) について、現在の輝度目標値をしきい値まで低減さ
せる工程とを有することを特徴とする表示装置の製造方法。

8. 請求項 1 記載の表示装置の製造方法において、

20 前記輝度補正係数の算出は、色温度を加味して行われることを特徴とする表示
装置の製造方法。

9. 請求項 8 記載の表示装置の製造方法において、

算出された前記各表示用素子 (26) の輝度目標値について、それぞれ配色に応じ

25 た規格化を行う工程と、

規格化後の値が一定範囲に入るように修正する工程と、

修正後の値に対し、それぞれ配色に応じた復元処理を行って色温度が加味され
た輝度目標値を得る工程とを有することを特徴とする表示装置の製造方法。

10. 請求項9記載の表示装置の製造方法において、
前記色温度が加味された輝度目標値を得る工程は、
色温度調節定数を乗算する処理を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

- 5 11. 請求項1記載の表示装置の製造方法において、
前記表示ユニット(14)は、
光源(16)からの光(18)が導入される光導波板(20)と、該光導波板(20)の一方の
板面に対向して設けられ、かつ多数の画素に対応した数の表示用素子(26)が配列
された駆動部(24)を具備し、入力される画像信号の属性に応じて前記光導波板(2
10 0)に対する前記表示用素子(26)におけるアクチュエータ部(22)の接触・離隔方向
の変位動作を制御して、前記光導波板(20)の所定部位の漏れ光を制御することに
より、前記光導波板(20)に前記画像信号に応じた映像を表示させる表示ユニット
(14)であることを特徴とする表示装置の製造方法。

- 15 12. 複数の表示用素子(26)が配列された表示ユニット(14)が複数配列されて
構成された表示装置の製造方法において、
各表示ユニット(14)についてそれぞれ特性値を得る工程と、
得られた特性値に基づいて前記表示ユニット(14)をランク分けする工程と、
前記表示装置(10)における前記複数の表示ユニット(14)の配列領域(Z10)を区
20 分して、各領域(Z12)に配列すべき表示ユニット(14)のランクを指定する工程と

前記指定に従って前記表示ユニット(14)を配列して前記表示装置(10)を作製す
ることを特徴とする表示装置の製造方法。

- 25 13. 請求項12記載の表示装置の製造方法において、
ランク分けされた表示ユニット(14)を、指定された領域(Z11, Z12)に配列する
際に、同一ランク内において順序付けされた表示ユニット(14)を所定の規則に従
って配列することを特徴とする表示装置の製造方法。

14. 請求項12記載の表示装置の製造方法において、
前記表示ユニット(14)の配列領域(Z10)を中央部分(Z11)と周辺部分(Z12)に区分し、

前記中央部分(Z11)にランクの高い表示ユニット(14)を配列し、前記周辺部分(Z12)にランクの低い表示ユニット(14)を配列することを特徴とする表示装置の製造方法。

15. 請求項12記載の表示装置の製造方法において、
前記特性値が表示ユニット(14)を構成する複数の表示用素子(26)の平均輝度と、表示用素子(26)の欠損数である場合に、

前記ランク分けは、平均輝度によるランクと欠損数によるランクの総合評価によって決すること特徴とする表示装置の製造方法。

16. 請求項15記載の表示装置の製造方法において、
前記表示ユニット(14)の配列領域(Z10)を中央部分(Z11)と周辺部分(Z12)に区分し、

前記中央部分(Z11)に欠損数によるランクの高い表示ユニット(14)を配列し、前記周辺部分(Z12)に欠損数によるランクの低い表示ユニット(14)を配列することを特徴とする表示装置の製造方法。

17. 請求項16記載の表示装置の製造方法において、
前記中央部分(Z11)と周辺部分(Z12)に、前記平均輝度によるランクがほぼ同じである表示ユニット(14)を配列することを特徴とする表示装置の製造方法。

要約

- 本実施の形態に係る輝度補正テーブルの作成過程は、まず、ステップS 1において、ディスプレイに一樣の画像を表示し、全ドットの輝度を検出する。具体的
- 5 には、ディスプレイの全ドットに対して例えばグレースケールの中間レベル（フルスケールとして256の階調レベルとしたとき、例えば128の階調レベル）の信号を与えて表示させ、この状態で例えばCCDカメラで全ドットの各輝度を測定して、このディスプレイの実測輝度分布を求める。その後、ステップS 2において、各ドットの輝度目標値を算出し、次いで、ステップS 3において、各ド
- 10 ットの輝度目標値に基づいて各ドットについての輝度補正係数を算出する。